

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年12 月23 日 (23.12.2004)

PCT

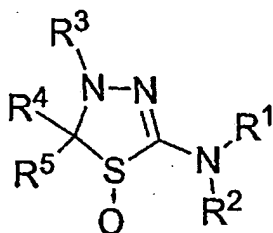
(10) 国際公開番号
WO 2004/111023 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C07D 285/12, (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 協和
A61K 31/433, A61P 35/00 酸酵工業株式会社 (KYOWA HAKKO KOGYO CO.,
LTD.) [JP/JP]; 〒1008185 東京都千代田区大手町一丁
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/008374 目 6 番 1 号 Tokyo (JP). 富士写真フイルム株式会社
(22) 国際出願日: 2004 年6 月9 日 (09.06.2004) (FUJI PHOTO FILM CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2500193 神
奈川 県南足柄市中沼 2 1 0 番地 Kanagawa (JP).
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (72) 発明者; および
(26) 国際公開の言語: 日本語 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 村形 力 (MU-
RAKATA, Chikara) [JP/JP]; 〒4118731 静岡県駿東郡長
(30) 優先権データ: 特願2003-164728 2003 年6 月10 日 (10.06.2003) JP 泉町下土狩 1 1 8 8 協和酸酵工業株式会社 医薬研究
センター内 Shizuoka (JP). 井野 洋二 (INO, Yoji) [JP/JP];

(続葉有)

(54) Title: THIADIAZOLINE-1-OXIDE DERIVATIVE

(54) 発明の名称: チアジアゾリンー1-オキシド誘導体

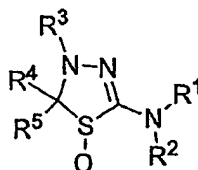


(I)

一般式 (I)

(57) Abstract: Disclosed are thiaziazoline-1-oxide derivatives represented by the general formula (I): (I) (wherein R¹, R² and R⁴ represent hydrogen atoms, substituted or unsubstituted lower alkyls or the like; R³ represents a hydrogen atom or the like; and R⁵ represents a substituted or unsubstituted lower alkyl or the like) and pharmacologically acceptable salts thereof.

(57) 要約:



(I)

(式中、R¹、R²およびR⁴は、水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキルなどを表し、R³は、水素原子などを表し、R⁵は、置換もしくは非置換の低級アルキルなどを表す)で表されるチアジアゾリンー1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を提供する。

WO 2004/111023 A1



〒4118731 静岡県駿東郡長泉町下土狩 1 1 8 8 協和
醸酵工業株式会社 医薬研究センター内 Shizuoka (JP).
加藤 一彦 (KATO, Kazuhiko) [JP/JP]; 〒4118731 静岡
県駿東郡長泉町下土狩 1 1 8 8 協和醸酵工業株式
会社 医薬研究センター内 Shizuoka (JP). 山本 潤一
郎 (YAMAMOTO, Junichiro) [JP/JP]; 〒4118731 静岡
県駿東郡長泉町下土狩 1 1 8 8 協和醸酵工業株式
会社 医薬研究センター内 Shizuoka (JP). 中井 龍一郎
(NAKAI, Ryuichiro) [JP/JP]; 〒4118731 静岡県駿東郡
長泉町下土狩 1 1 8 8 協和醸酵工業株式会社 医薬研
究センター内 Shizuoka (JP). 星川 雅浩 (HOSHIKAWA,
Masahiro) [JP/JP]; 〒5900003 大阪府堺市高須町一丁
目 1 番 5 3 号 協和醸酵工業株式会社 堺研究所内 Os-
aka (JP). 鈴木 公二 (SUZUKI, Koji) [JP/JP]; 〒4110041
静岡県三島市佐野見晴台 1 - 8 - 4 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS &
CO.); 〒1040031 東京都中央区京橋一丁目 8 番 7 号
京橋日殖ビル 8 階 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

チアジアゾリンー１－オキシド誘導体

技術分野

本発明は腫瘍の治療などに有用なチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩に関する。

背景技術

臨床上重要な抗癌剤であるビンカアルカロイド類やタキサン類などの薬剤は微小管と結合し、微小管を構造ユニットとする紡錘体の機能を阻害する作用を有している。紡錘体機能は細胞分裂時（細胞周期M期）における中心体の局在や染色体の正確な分離に必須であり、その機能の阻害は、正常な細胞分裂を阻害し癌細胞に細胞死を誘導することが知られている [バイオケミカル・バイオフィジカル・リサーチ・コミュニケーションズ (Biochem. Biophys. Res. Commun.), 263巻、398ページ (1999年)]。

微小管はM期紡錘体の構成分子としてだけでなく、細胞形態の維持や細胞内物質輸送および神経線維の軸索輸送にも関わっているため、微小管作用性の抗癌剤は癌細胞に作用するだけでなく正常細胞に対しても副作用を及ぼす。例えば、微小管作用薬に特徴的な副作用として、神経線維の軸索輸送の阻害による末梢神経障害が臨床問題となっている。したがって、微小管以外の、細胞周期M期における紡錘体機能制御に重要な分子に作用し、既存の微小管作用性抗癌剤と同様に紡錘体機能を阻害する薬剤は、既存抗癌剤に見られる微小管作用に由来する上記副作用を回避した新しい抗癌剤になると期待される。

M期キネシンはM期紡錘体制御に関わる蛋白質であり、細胞周期のM期進行において必須の役割を担っている。これら蛋白質は、ATP加水分解により生じたエネルギーを利用して、微小管に沿って蛋白質を移動させる機能を有しており、一般に

「分子モーター」と呼ばれる機能蛋白質の一群である。M期においては、紡錘体の伸長と維持および紡錘体極と呼ばれる構造体形成に深く関わっており、さらに紡錘体微小管に沿った染色体の移動を通して、正しい細胞分裂の進行を制御している。

M期キネシンイーザーファイブ (E g 5) は、進化上保存されたサブファミリーを形成するM期キネシンの一つである。E g 5はホモ四量体の双極性分子であって、2本の同じ向きの微小管を架橋して+ (プラス) 端方向へ移動させ、逆平行に並んだ2本の微小管の間でスライディングを起こし、微小管の- (マイナス) 端同士を遠ざけることで、紡錘体極を分離し、双極性の紡錘体構造の形成に関与することが知られている。このようなE g 5の機能については、抗体導入実験や特異的阻害剤を用いたヒト細胞の解析から明らかにされている [セル (C e l l)、83巻、1159ページ (1995年); ジャーナル・オブ・セル・バイオロジー (J. C e l l B i o l.)、150巻、975ページ (2000年); 実験医学、17巻、439ページ (1999年)]。

ヒトE g 5の遺伝子は1995年にクローニングされ、昆虫細胞を用いた全長のヒトE g 5組換え蛋白質の発現とそれを利用した機能解析が報告されている [セル (C e l l)、83巻、1159ページ (1995年)]。遺伝子はG e n B a n k a c c e s s i o n n u m b e r : X 8 5 1 3 7、N M 0 0 4 5 2 3、U 3 7 4 2 6として公的データベースに登録されている。ヒトE g 5と相同性が高いアフリカツメガエル由来のE g 5を用いた解析 [プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシズ・オブ・ユエスエー (P r o c. N a t l. A c a d. S c i. U S A)、96巻、9106ページ (1999年); バイオケミストリー (B i o c h e m i s t r y)、35巻、2365ページ (1996年)] と同様の手法を用い、大腸菌を用い発現させたヒトE g 5のN末端部分を利用し、E g 5に関する生化学的解析および結晶構造解析が報告されている [ジャーナル・オブ・バイオロジカル・ケミストリー (J. B i o l o g i c a l C h e m i s t r y)、276巻、25496ページ (2001年); ケミストリー・バイオロジー (C h e m i s t r y &

Biology)、9巻、989ページ(2002年)]。

ヒト正常組織におけるEg5の発現は、精巣や胸腺などに限定されることが知られており、また、癌患者の組織を解析した結果より、ヒトEg5は非癌部に比べ癌部において高い発現を示すことが報告されている[プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシズ・オブ・ユエスエー(Proc. Natl. Acad. Sci. USA)、99巻、4465ページ(2002年)、US6414121B1]。

以上のように、M期キネシンEg5は新規M期作用薬の標的分子として重要であり、その阻害剤は癌などの細胞増殖制御の異常が原因となる疾患の治療剤として有望と考えられる。

ヒトEg5酵素阻害活性を示す化合物としては、モナスタロール(Monastrol)[サイエンス(Science)、286巻、971ページ(1999年)]、キナゾリン誘導体(WO01/98278)、フェナチアジン誘導体(WO02/057244)、トリフェニルメタン誘導体(WO02/056880)、ジヒドロピリミジン誘導体(WO02/079149, WO02/079169)などが報告されている。

チアジアゾリン誘導体としては、転写因子スタット6(STAT6)活性化阻害活性やインテグリンのアンタゴニスト作用を有するものが知られている(特開2000-229959、WO01/56994)。また、抗菌活性、ACE阻害活性などを有するものも知られている(WO93/22311、ジャーナル・オブ・バングラディシュ・ケミカル・ソサエティ(J. Bangladesh Chem. Soc.))、5巻、127ページ(1992年))。また、チアジアゾリン-1-オキシド誘導体としては、米国特許第6235762号明細書;欧州特許第1004241号明細書;テトラヘドロン レターズ(Tetrahedron Lett.)、37巻、3569ページ(1973年)などに報告があり、2位に窒素原子を介した置換基を有するチアジアゾリン-1-オキシド誘導体も知られている[ジャーナル・オブ・ザ・ケミカル・ソサエティ・ケミカル・コミュニケーション]

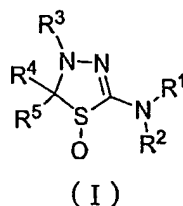
ョンズ (J.Chem. Soc. Chem. Commun.)、16巻、901ページ (1982年)、ヘテロサイクルズ (Heterocycles)、24巻、21ページ (1986年)]。

発明の開示

本発明の目的は、細胞増殖に関わる疾患の治療、例えば悪性腫瘍 (乳癌、胃癌、卵巣癌、大腸癌、肺癌、脳腫瘍、喉頭癌、血液系の癌、膀胱癌および前立腺癌を含む尿生殖管の癌、腎癌、皮膚癌、肝癌、膵癌、子宮癌など)、再狭窄、心肥大、免疫疾患などの治療に有用なチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を提供することにある。

本発明は、以下の (1) ~ (28) に関する。

(1) 一般式 (I)



＜式中、 R^1 および R^4 は同一または異なって、水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表し、 R^2 は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、 $-C(=W)R^6$ [式中、 W は酸素原子または硫黄原子を表し、 R^6 は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、 $-NR^7R^8$ (式中、 R^7 および R^8 は同一または異なって、水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケ

ニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表すか、または R^7 と R^8 が隣接する窒素原子と一緒にあって置換もしくは非置換の複素環基を形成する)、 $-OR^9$ (式中、 R^9 は置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表す) または $-SR^{10}$ (式中、 R^{10} は前記の R^9 と同義である) を表す]、 $-NR^{11}R^{12}$ (式中、 R^{11} および R^{12} は同一または異なって、水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基または $-COR^{13}$ [式中、 R^{13} は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、 $-NR^{7A}R^{8A}$ (式中、 R^{7A} および R^{8A} は、それぞれ前記の R^7 および R^8 と同義である)、 $-OR^{9A}$ (式中、 R^{9A} は前記の R^9 と同義である) または $-SR^{10A}$ (式中、 R^{10A} は前記の R^9 と同義である) を表す] を表す} または $-SO_2R^{14}$ (式中、 R^{14} は前記の R^9 と同義である) を表すか、または R^1 と R^2 が隣接する窒素原子と一緒にあって置換もしくは非置換の複素環基を形成し、 R^5 は置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表すか、または R^4 と R^5 が一緒にあって $-(CR^{15A}R^{15B})_{m1}-Q-(CR^{15C}R^{15D})_{m2}-$ (式中、 Q は単結合、置換もしくは非置換のフェニレンまたはシクロアルキレンを表し、 $m1$ および $m2$ は同一または異なって0~4の整数を表すが、 $m1$ と $m2$ は同時に0とはならず、 R^{15A} 、 R^{15B} 、 R^{15C} および R^{15D} は同一または異なって、水素原子、ハロゲン、置換もしくは非置換の低級アルキル、 $-OR^{16}$ [式中、 R^{16} は水

素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、 $-\text{CONR}^{7\text{B}}\text{R}^{8\text{B}}$ (式中、 $\text{R}^{7\text{B}}$ および $\text{R}^{8\text{B}}$ は、それぞれ前記の R^7 および R^8 と同義である)、 $-\text{SO}_2\text{NR}^{7\text{C}}\text{R}^{8\text{C}}$ (式中、 $\text{R}^{7\text{C}}$ および $\text{R}^{8\text{C}}$ はそれぞれ前記の R^7 および R^8 と同義である) または $-\text{COR}^{17}$ (式中、 R^{17} は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表す) を表す]、 $-\text{NR}^{18}\text{R}^{19}$ [式中、 R^{18} および R^{19} は同一または異なって、水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、 $-\text{COR}^{20}$ (式中、 R^{20} は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、置換もしくは非置換の低級アルコキシ、置換もしくは非置換のアリールオキシ、アミノ、置換もしくは非置換の低級アルキルアミノ、置換もしくは非置換のジ低級アルキルアミノまたは置換もしくは非置換のアリールアミノを表す) または $-\text{SO}_2\text{R}^{21}$ (式中、 R^{21} は前記の R^9 と同義である) を表す] または

$-\text{CO}_2\text{R}^{22}$ (式中、 R^{22} は前記の R^{17} と同義である) を表すか、または $\text{R}^{15\text{A}}$ と $\text{R}^{15\text{B}}$ もしくは $\text{R}^{15\text{C}}$ と $\text{R}^{15\text{D}}$ が一緒になって酸素原子を表し、 m_1 または m_2 が2以上の整数であるとき、それぞれの $\text{R}^{15\text{A}}$ 、 $\text{R}^{15\text{B}}$ 、 $\text{R}^{15\text{C}}$ および $\text{R}^{15\text{D}}$ は同一でも異なってもよく、隣接するふたつの炭素原子に結合する $\text{R}^{15\text{A}}$ 、 $\text{R}^{15\text{B}}$ 、 $\text{R}^{15\text{C}}$ および $\text{R}^{15\text{D}}$ はそれぞれ一緒になって結合を形成してもよい} を表し、 R^8 は水素原子または $-\text{C}(=\text{W}^{\text{A}})\text{R}^{6\text{A}}$ (式中、 W^{A} および $\text{R}^{6\text{A}}$ はそれぞれ前記の W および R^6 と同義である) を表す。ただし、 R^1 が水素、 R^2 および R^3 がアセチル、

ならびに R^5 がフェニルであるとき、 R^4 は水素およびメチルではない>で表されるチアジアゾリンー1-オキシド誘導体またはその薬理的に許容される塩。

(2) R^4 が置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニルまたは置換もしくは非置換の低級アルキニルであり、 R^5 が置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換の複素環基または置換もしくは非置換のアリールであるか、または R^4 と R^5 が一緒になって

$-(CR^{15A}R^{15B})_{m1}-Q-(CR^{15C}R^{15D})_{m2}-$ (式中、 R^{15A} 、 R^{15B} 、 R^{15C} 、 R^{15D} 、 $m1$ 、 $m2$ および Q はそれぞれ前記と同義である)を表す(1)記載のチアジアゾリンー1-オキシド誘導体またはその薬理的に許容される塩。

(3) R^5 が置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニルまたは置換もしくは非置換のシクロアルキルである(1)記載のチアジアゾリンー1-オキシド誘導体またはその薬理的に許容される塩。

(4) R^5 が置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基である(1)または(2)記載のチアジアゾリンー1-オキシド誘導体またはその薬理的に許容される塩。

(5) R^5 が置換もしくは非置換のフェニルまたは置換もしくは非置換のチエニルである(1)または(2)記載のチアジアゾリンー1-オキシド誘導体またはその薬理的に許容される塩。

(6) R^4 が置換もしくは非置換の低級アルキルである(1)～(5)のいずれかに記載のチアジアゾリンー1-オキシド誘導体またはその薬理的に許容される塩。

(7) R^4 が置換低級アルキルである(1)～(5)のいずれかに記載のチアジアゾリンー1-オキシド誘導体またはその薬理的に許容される塩。

(8) R^4 と R^5 が一緒になって

$-(CR^{15A}R^{15B})_{m1}-Q-(CR^{15C}R^{15D})_{m2}-$ (式中、 R^{15A} 、 R^{15B} 、 R^{15C} 、 R^{15D} 、 $m1$ 、 $m2$ および Q はそれぞれ前記と同義である)を表す(1)

記載のチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(9) R^4 と R^5 が一緒になって $-(CH_2)_{m1}-Q-(CH_2)_{m2}-$ (式中、 $m1$ 、 $m2$ および Q はそれぞれ前記と同義である)を表す(1)記載のチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(10) Q が置換もしくは非置換のフェニレンである(8)または(9)記載のチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(11) R^1 が水素原子または置換もしくは非置換の低級アルキルである(1)～(10)のいずれかに記載のチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(12) R^1 が水素原子である(1)～(10)のいずれかに記載のチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(13) R^2 が $-C(=W)R^6$ (式中、 W および R^6 は、それぞれ前記と同義である)である(1)～(12)のいずれかに記載のチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(14) R^6 が置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニルまたは置換もしくは非置換のシクロアルキルである(13)記載のチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(15) R^6 が低級アルキルである(13)記載のチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(16) W が酸素原子である(13)～(15)のいずれかに記載のチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(17) R^1 と R^2 が隣接する窒素原子と一緒にあって置換もしくは非置換の複素環基を形成する(1)～(10)のいずれかに記載のチアジアゾリンー１－オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(18) R^3 が $-C(=W^A)R^{6A}$ (式中、 W^A および R^{6A} は、それぞれ前記と同義である)である(1)～(17)のいずれかに記載のチアジアゾリンー１－オキ

シド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(19) R^A が置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニルまたは置換もしくは非置換のシクロアルキルである(18)記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(20) R^A が低級アルキルである(18)記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(21) W^A が酸素原子である(18)～(20)のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

(22) (1)～(21)のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有する医薬。

(23) (1)～(21)のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有するM期キネシンEg5阻害剤。

(24) (1)～(21)のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有する抗腫瘍剤。

(25) (1)～(21)のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩の有効量を投与することを特徴とするM期キネシンEg5阻害方法。

(26) (1)～(21)のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩の有効量を投与することを特徴とする悪性腫瘍の治療方法。

(27) M期キネシンEg5阻害剤の製造のための(1)～(21)のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩の使用。

(28) 抗腫瘍剤の製造のための(1)～(21)のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩の使用。

以下、一般式 (I) で表される化合物を化合物 (I) という。他の式番号の化合物についても同様である。

一般式 (I) の各基の定義において、

(i) 低級アルキル、低級アルコキシ、低級アルキルアミノおよびジ低級アルキルアミノの低級アルキル部分としては、例えば直鎖または分岐状の炭素数 1~10 のアルキル、具体的にはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシルなどがあげられる。ジ低級アルキルアミノの 2 つの低級アルキル部分は、同一でも異なってもよい。

(ii) 低級アルケニルとしては、例えば直鎖または分岐状の炭素数 2~10 のアルケニル、具体的にはビニル、アリル、1-プロペニル、ブテニル、ペンテニル、ヘキセニル、ヘプテニル、オクテニル、ノネニル、デセニルなどがあげられる。

(iii) 低級アルキニルとしては、例えば直鎖または分岐状の炭素数 2~10 のアルキニル、具体的にはエチニル、プロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘキシニル、ヘプチニル、オクチニル、ノニニル、デシニルなどがあげられる。

(iv) シクロアルキルとしては、例えば炭素数 3~8 のシクロアルキル、具体的にはシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチルなどがあげられる。

(v) アリール、アリールオキシおよびアリールアミノのアリール部分としては、例えばフェニル、ナフチルなどがあげられる。

(vi) 複素環基としては、例えば脂肪族複素環基、芳香族複素環基などがあげられる。脂肪族複素環基としては、例えば窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれる少なくとも 1 個の原子を含む 5 員または 6 員の単環性脂肪族複素環基、3~8 員の環が縮合した二環または三環性で窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれる少なくとも 1 個の原子を含む縮環性脂肪族複素環基などがあげられ、具体的にはアゼチジニル、テトラヒドロチエニル、テトラヒドロチオピラニル、イミダゾリジニル、ピロリジニル、オキサゾリニル、ジオキサラニル、ピペリジノ、ピペリ

ジニル、ピペラジニル、モルホリノ、モルホリニル、チオモルホリニル、ホモピペリジニル、ホモピペラジニル、テトラヒドロピリジニル、テトラヒドロキノリニル、テトラヒドロイソキノリニル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロピラニル、ジヒドロベンゾフラニルなどがあげられる。芳香族複素環基としては、例えば窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれる少なくとも1個の原子を含む5員または6員の単環性芳香族複素環基、3～8員の環が縮合した二環または三環性で窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれる少なくとも1個の原子を含む縮環性芳香族複素環基などがあげられ、具体的にはフリル、チエニル、ピロリル、ピラゾリル、イミダゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、チアジアゾリル、オキサジアゾリル、ピリジル、ピラジニル、ピリミジニル、ピリダジニル、インドリル、イソインドリル、インダゾリル、ベンゾオキサゾリル、ベンゾチエニル、ベンゾイミダゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾトリアゾリル、プリニル、キノリル、イソキノリル、キナゾリニル、フタラジニル、キノキサリニル、ナフチリジニル、ベンゾジアゼピニル、フェノチアジニル、ベンゾピラニル、シンノリニル、ピラニルなどがあげられる。

(v i i) 隣接する窒素原子と一緒に形成される複素環基としては、例えば少なくとも1個の窒素原子を含む脂肪族複素環基などがあげられる。該少なくとも1個の窒素原子を含む脂肪族複素環基は、酸素原子、硫黄原子または他の窒素原子を含んでもいてよく、例えば1-ピロリル、ピロリジニル、モルホリノ、チオモルホリノ、ピラゾリジニル、ピペリジノ、ピペラジニル、ホモピペラジニル、アジリジニル、アゼチジニル、アゾリジニル、ペルヒドロアゼピニル、ペルヒドロアゾシニル、テトラヒドロキノリニル、テトラヒドロイソキノリニル、インドリル、イソインドリル、1, 3-ジヒドロイソインドリル、ピロリドニル、スクシンイミジル、グルタルイミジル、ピペリドニルなどがあげられる。

(v i i i) シクロアルキレンとしては、例えば炭素数3～8のシクロアルキレン、具体的にはシクロプロピレン、シクロブチレン、シクロペンチレン、シクロヘキシレン、シクロヘプチレン、シクロオクチレンなどがあげられ、フェニレンとしては、

1, 2-フェニレン、1, 3-フェニレンおよび1, 4-フェニレンがあげられる。

(i x) ハロゲンハフッ素、塩素、臭素およびヨウ素の各原子を意味する。

(x) 置換低級アルキル、置換低級アルケニル、置換低級アルキニル、置換シクロアルキル、置換低級アルコキシ、置換低級アルキルアミノおよび置換ジ低級アルキルアミノにおける置換基としては、同一または異なって例えば置換数1〜置換可能な数の、好ましくは1〜3の、ハロゲン、ヒドロキシ、オキソ、ニトロ、アジド、シアノ、カルボキシ、

置換もしくは非置換のシクロアルキル(該置換シクロアルキルにおける置換基(a)としては、同一または異なって例えば置換数1〜3の、

ハロゲン、ヒドロキシ、オキソ、アミノ、ニトロ、アジド、シアノ、カルボキシ、

置換もしくは非置換の低級アルコキシ(該置換低級アルコキシにおける置換基(b)としては、同一または異なって例えば置換数1〜3の、

ハロゲン、ヒドロキシ、オキソ、アミノ、ニトロ、アジド、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシ、ヒドロキシ置換低級アルコキシ、低級アルコキシ置換低級アルコキシ、アミノ置換低級アルコキシ、低級アルキルアミノ、ジ低級アルキルアミノ、ヒドロキシ置換低級アルキルアミノ、低級アルコキシ置換低級アルキルアミノ、アミノ置換低級アルキルアミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルコキシカルボニルアミノ、アラキルアミノ、アラキルオキシ、アリール、アリールオキシ、複素環基

などがあげられる)、

置換もしくは非置換の低級アルキルチオ(該置換低級アルキルチオにおける置換基は前記置換低級アルコキシにおける置換基(b)と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルカノイル(該置換低級アルカノイルにおける置換基は前記置換低級アルコキシにおける置換基(b)と同義である)、

-NR²³R²⁴ [式中、R²³およびR²⁴はそれぞれ同一または異なって、

水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル(該置換低級アルキルにお

ける置換基は前記置換低級アルコキシにおける置換基 (b) と同義である)、置換もしくは非置換のシクロアルキル (該置換シクロアルキルにおける置換基は前記置換低級アルコキシにおける置換基 (b) と同義である)、置換もしくは非置換の低級アルカノイル (該置換低級アルカノイルにおける置換基は前記置換低級アルコキシにおける置換基 (b) と同義である)、アラルキル、アリールまたは複素環基を表すか、または R^{23} と R^{24} が隣接する窒素原子と一緒にあって置換もしくは非置換の複素環基を形成する (該隣接する窒素原子と一緒にあって形成される置換複素環基における置換基は前記低級アルコキシにおける置換基 (b) と同義である))、アリール、複素環基などがあげられる}、

$-NR^{25}R^{26}$ 式中、 R^{25} および R^{26} は、同一または異なって、

水素原子、ヒドロキシ、アミノ、

置換もしくは非置換の低級アルコキシ (該置換低級アルコキシにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルキルアミノ (該置換低級アルキルアミノにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換のジ低級アルキルアミノ (該置換ジ低級アルキルアミノにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルキル (該置換低級アルキルにおける置換基 (c) としては、例えば置換数 1~3 の

ハロゲン、ヒドロキシ、オキソ、ニトロ、アジド、シアノ、カルボキシ、

置換もしくは非置換のシクロアルキル (該置換シクロアルキルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換のアリール (該置換アリールにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基 (x i i) と同義である)、

置換もしくは非置換の複素環基（該置換複素環基における置換基は後記置換複素環基における置換基（x i i i）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルコキシ（該置換低級アルコキシにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルキルチオ（該置換低級アルキルチオにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルカノイル（該置換低級アルカノイルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルコキシカルボニル（該置換低級アルコキシカルボニルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

$-O(CH_2CH_2O)_nR^{27}$ （式中、 n は1～15の整数を表し、 R^{27} は水素原子または低級アルキルを表す）、

$-NR^{28}R^{29}$ [式中、 R^{28} および R^{29} は、同一または異なって、

水素原子、ヒドロキシ、アミノ、低級アルキルアミノ、ジ低級アルキルアミノ、

置換もしくは非置換の低級アルコキシ（該置換低級アルコキシにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルキル（該置換低級アルキルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルケニル（該置換低級アルケニルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルキニル（該置換低級アルキニルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換のシクロアルキル（該置換シクロアルキルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換のアリール（該置換アリールにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基（x i i）と同義である）、

置換もしくは非置換の複素環基（該置換複素環基における置換基は後記置換複素環基における置換基（x i i i）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルカノイル（該置換低級アルカノイルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルコキシカルボニル（該置換低級アルコキシカルボニルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルキルスルホニル（該置換低級アルキルスルホニルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換のアロイル（該置換アロイルにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基（x i i）と同義である）、

置換もしくは非置換のアリールオキシカルボニル（該置換アリールオキシカルボニルにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基（x i i）と同義である）または

置換もしくは非置換のアラルキル（該置換アラルキルにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基（x i i）と同義である）

を表すか、または R^{28} と R^{29} が隣接する窒素原子と一緒にあって置換もしくは非置換の複素環基を形成する（該隣接する窒素原子と一緒にあって形成される置換複素環基における置換基は後記置換複素環基における置換基（x i i i）と同義である）]、

—CONR³⁰R³¹ (式中、R³⁰およびR³¹はそれぞれ前記R²⁸およびR²⁹と同義である)、

—SO₂R³² [式中、R³²は

置換もしくは非置換の低級アルキル (該置換低級アルキルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、
置換もしくは非置換の低級アルケニル (該置換低級アルケニルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルキニル (該置換低級アルキニルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換のシクロアルキル (該置換シクロアルキルにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換のアリール (該置換アリールにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基 (x i i) と同義である)、

置換もしくは非置換の複素環基 (該置換複素環基における置換基は後記置換複素環基における置換基 (x i i i) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルコキシ (該置換低級アルコキシにおける置換基は前記置換シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である) または

—NR³³R³⁴ (式中、R³³およびR³⁴はそれぞれ前記R²⁸およびR²⁹と同義である)

を表す]、

—N⁺R³⁵R³⁶R³⁷X⁻ (式中、R³⁵およびR³⁶は同一または異なって低級アルキルを表すか、またはR³⁵とR³⁶が隣接する窒素原子と一緒になって複素環基を形成し、R³⁷は低級アルキルを表し、Xはハロゲンを表す)

などがあげられる}、

置換もしくは非置換の低級アルケニル（該置換低級アルケニルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルキニル（該置換低級アルキニルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換のシクロアルキル（該置換シクロアルキルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換のアリール（該置換アリールにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基（x i i）と同義である）、

置換もしくは非置換の複素環基（該置換複素環基における置換基は後記置換複素環基における置換基（x i i i）と同義である）、

—COR³⁸ [式中、R³⁸は

置換もしくは非置換の低級アルキル（該置換低級アルキルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルケニル（該置換低級アルケニルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルキニル（該置換低級アルキニルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換のシクロアルキル（該置換シクロアルキルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換のアリール（該置換アリールにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基（x i i）と同義である）、

置換もしくは非置換の複素環基（該置換複素環基における置換基は後記置換複素環基における置換基（x i i i）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルコキシ（該置換低級アルコキシにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換のアリールオキシ（該置換アリールオキシにおける置

換基は後記置換アリールにおける置換基 (x i i) と同義である) または
置換もしくは非置換の複素環オキシ (該置換複素環オキシにおける置換基
は後記置換複素環における置換基 (x i i i) と同義である)

を表す],

—CONR³⁹R⁴⁰ (式中、R³⁹およびR⁴⁰はそれぞれ前記R²⁸およびR²⁹と
同義である)、または

—SO₂R⁴¹ [式中、R⁴¹は

置換もしくは非置換の低級アルキル (該置換低級アルキルにおける置換基
は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルケニル (該置換低級アルケニルにおける置
換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルキニル (該置換低級アルキニルにおける置
換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換のシクロアルキル (該置換シクロアルキルにおける置
換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換のアリール (該置換アリールにおける置換基は後記置
換アリールにおける置換基 (x i i) と同義である)、

置換もしくは非置換の複素環基 (該置換複素環基における置換基は後記置
換複素環基における置換基 (x i i i) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルコキシ (該置換低級アルコキシにおける置
換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である) または
—NR⁴²R⁴³ (式中、R⁴²およびR⁴³はそれぞれ前記R²⁸およびR²⁹と
同義である)

を表す]

を表すか、またはR²⁵とR²⁶が隣接する窒素原子と一緒にあって置換もしくは非
置換の複素環基を形成する (該隣接する窒素原子と一緒にあって形成される置換複
素環基における置換基は後記置換複素環基における置換基 (x i i i) と同義であ

る)を表す>、

—CONR⁴⁴R⁴⁵ (式中、R⁴⁴およびR⁴⁵はそれぞれ前記R²⁵およびR²⁶と同義である)、

—COR⁴⁶ [式中、R⁴⁶は

置換もしくは非置換の低級アルキル (該置換低級アルキルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルケニル (該置換低級アルケニルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルキニル (該置換低級アルキニルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換のシクロアルキル (該置換シクロアルキルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換のアリール (該置換アリールにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基 (x i i) と同義である) または

置換もしくは非置換の複素環基 (該置換複素環基における置換基は後記置換複素環基における置換基 (x i i i) と同義である)

を表す]、

—COOR⁴⁷ (式中、R⁴⁷は前記R⁴⁶と同義である)、

—SO₂R⁴⁸ [式中、R⁴⁸は

置換もしくは非置換の低級アルキル (該置換低級アルキルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルケニル (該置換低級アルケニルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルキニル (該置換低級アルキニルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換のシクロアルキル (該置換シクロアルキルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基 (c) と同義である)、

置換もしくは非置換のアリール（該置換アリールにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基（x i i）と同義である）、

置換もしくは非置換の複素環基（該置換複素環基における置換基は後記置換複素環基における置換基（x i i i）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルコキシ（該置換低級アルコキシにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）または

$-NR^{49}R^{50}$ （式中、 R^{49} および R^{50} はそれぞれ前記 R^{28} および R^{29} と同義である）

を表す]、

$-OR^{51}$ [式中、 R^{51} は

置換もしくは非置換の低級アルキル（該置換低級アルキルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルケニル（該置換低級アルケニルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルキニル（該置換低級アルキニルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換のシクロアルキル（該置換シクロアルキルにおける置換基は前記置換低級アルキルにおける置換基（c）と同義である）、

置換もしくは非置換のアリール（該置換アリールにおける置換基は後記置換アリールにおける置換基（x i i）と同義である）、

置換もしくは非置換の複素環基（該置換複素環基における置換基は後記置換複素環基における置換基（x i i i）と同義である）、

$-COR^{52}$ （式中、 R^{52} は前記 R^{48} と同義である）、

$-SO_2R^{53}$ （式中、 R^{53} は前記 R^{48} と同義である）または

$-SiR^{54}R^{55}R^{56}$ （式中、 R^{54} 、 R^{55} および R^{56} は同一または異なって、水素原子、ヒドロキシ、低級アルキルまたは低級アルコキシを表す）

を表す]、

- SR⁵⁷ (式中、R⁵⁷は前記R⁵¹と同義である)、
- N⁺R⁵⁸R⁵⁹R⁶⁰X⁻ (式中、R⁵⁸、R⁵⁹、R⁶⁰およびXはそれぞれ前記R³⁵、R³⁶、R³⁷およびXと同義である) などがあげられる。

ここで示した低級アルキル、低級アルコキシ、低級アルキルチオ、低級アルキルアミノ、ジ低級アルキルアミノ、低級アルコキシカルボニル、低級アルカノイル、低級アルカノイルオキシ、低級アルカノイルアミノ、低級アルコキシ置換低級アルコキシ、低級アルコキシ置換低級アルキルアミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルコキシカルボニルアミノおよび低級アルキルスルホニルの低級アルキル部分、低級アルケニル、低級アルキニル、シクロアルキルならびにハロゲンハ、それぞれ前記は前記低級アルキル(i)、低級アルケニル(ii)、低級アルキニル(iii)、シクロアルキル(iv) およびハロゲン(ix) と同義であり、ヒドロキシ置換低級アルコキシ、アミノ置換低級アルコキシ、低級アルコキシ置換低級アルコキシ、ヒドロキシ置換低級アルキルアミノ、アミノ置換低級アルキルアミノおよび低級アルコキシ置換低級アルキルアミノのアルキレン部分は、前記低級アルキル(i) の定義であげた基から水素原子を一つ除いたものと同義である。ジ低級アルキルアミノにおける2つの低級アルキル部分は同一でも異なってもよい。また、ここで示したアリール、アリールオキシ、アリールオキシカルボニルおよびアロイルのアリール部分、複素環基、複素環オキシにおける複素環基部分ならびに隣接する窒素原子と一緒に形成される複素環基は、それぞれ前記アリール(v)、複素環基(vi) および隣接する窒素原子と一緒に形成される複素環基(vii) と同義であり、ここで示したアラルキルおよびアラルキルオキシのアラルキル部分(xi) としては、例えば炭素数7～15のアラルキル、具体的にはベンジル、フェネチル、ベンズヒドリル、ナフチルメチルなどがあげられる。

(xii) 置換アリール、置換アリールオキシ、置換アリールアミノおよび置換フェニレンにおける置換基としては、同一または異なって例えば置換数1～3の、ハロゲン、ヒドロキシ、ニトロ、シアノ、アジド、メチレンジオキシ、置換もしくは非置換の低級アルキル(該置換低級アルキルにおける置換基は前記シ

クロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、
置換もしくは非置換の低級アルケニル (該置換低級アルケニルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、
置換もしくは非置換の低級アルキニル (該置換低級アルキニルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、
置換もしくは非置換のシクロアルキル (該置換シクロアルキルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、
置換もしくは非置換のアリール (該置換アリールにおける置換基 (d) としては、同一または異なって例えば置換数 1 ~ 3 の、

ハロゲン、ヒドロキシ、アミノ、ニトロ、アジド、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシ、低級アルキルチオ、低級アルキルアミノ、ジ低級アルキルアミノ、低級アルカノイル、低級アルカノイルオキシ、低級アルカノイルアミノ、メチレンジオキシ、アリール、複素環基

などがあげられる)、

置換もしくは非置換の複素環基 (該置換複素環基における置換基は前記置換アリールにおける置換基 (d) と同義である)、

$-\text{COR}^{61}$ [式中、 R^{61} は

水素原子、

置換もしくは非置換の低級アルキル (該置換低級アルキルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルケニル (該置換低級アルケニルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルキニル (該置換低級アルキニルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換のシクロアルキル (該置換シクロアルキルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換のアリール (該置換アリールにおける置換基は前記置換ア

リールにおける置換基 (d) と同義である) または
置換もしくは非置換の複素環基 (該置換複素環基における置換基は前記置換ア
リールにおける置換基 (d) と同義である)

を表す]、

—COOR⁶² (式中、R⁶²は前記R⁶¹と同義である)、

—OR⁶³ [式中、R⁶³は

置換もしくは非置換の低級アルキル (該置換低級アルキルにおける置換基は前
記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルケニル (該置換低級アルケニルにおける置換基
は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルキニル (該置換低級アルキニルにおける置換基
は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換のシクロアルキル (該置換シクロアルキルにおける置換基
は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

置換もしくは非置換の低級アルカノイル (該置換低級アルカノイルにおける置
換基は前記シクロアルキルにおける置換基 (a) と同義である)、

トリ低級アルキルシリル、

置換もしくは非置換のアリール (該置換アリールにおける置換基は前記置換ア
リールにおける置換基 (d) と同義である)、

置換もしくは非置換のアラルキル (該置換アラルキルにおける置換基は前記置
換アリールにおける置換基 (d) と同義である) または

置換もしくは非置換の複素環基 (該置換複素環基における置換基は前記置換ア
リールにおける置換基 (d) と同義である)

を表す]、

—SR⁶⁴ (式中、R⁶⁴は前記R⁶³と同義である)、

—NR⁶⁵R⁶⁶ [式中、R⁶⁵およびR⁶⁶は、同一または異なって、

水素原子、ヒドロキシ、

置換もしくは非置換の低級アルキル（該置換低級アルキルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルケニル（該置換低級アルケニルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルキニル（該置換低級アルキニルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換のシクロアルキル（該置換シクロアルキルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルコキシ（該置換低級アルコキシにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルカノイル（該置換低級アルカノイルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルキルスルホニル（該置換低級アルキルスルホニルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換のアリール（該置換アリールにおける置換基は前記置換アリールにおける置換基（d）と同義である）、

置換もしくは非置換のアラルキル（該置換アラルキルにおける置換基は前記置換アリールにおける置換基（d）と同義である）、

置換もしくは非置換のアロイル（該置換アロイルにおける置換基は前記置換アリールにおける置換基（d）と同義である）または

置換もしくは非置換の複素環基（該置換複素環基における置換基は前記置換アリールにおける置換基（d）と同義である）

を表すか、または R^{65} と R^{66} が隣接する窒素原子と一緒にあって置換もしくは非置換の複素環基を形成する（該隣接する窒素原子と一緒にあって形成される置換複素環基における置換基は前記アリールにおける置換基（d）と同義である）]、
-CONR⁶⁷R⁶⁸（式中、 R^{67} および R^{68} はそれぞれ前記 R^{65} および R^{66} と同義である）、

—SO₂R⁶⁹ [式中、R⁶⁹は、

置換もしくは非置換の低級アルキル（該置換低級アルキルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルケニル（該置換低級アルケニルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルキニル（該置換低級アルキニルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換のシクロアルキル（該置換シクロアルキルにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換の低級アルコキシ（該置換低級アルコキシにおける置換基は前記シクロアルキルにおける置換基（a）と同義である）、

置換もしくは非置換のアリール（該置換アリールにおける置換基は前記置換アリールにおける置換基（d）と同義である）、

置換もしくは非置換のアラルキル（該置換アラルキルにおける置換基は前記置換アリールにおける置換基（d）と同義である）、

置換もしくは非置換のアロイル（該置換アロイルにおける置換基は前記置換アリールにおける置換基（d）と同義である）、

置換もしくは非置換の複素環基（該置換複素環基における置換基は前記置換アリールにおける置換基（d）と同義である）または

—NR⁷⁰R⁷¹（式中、R⁷⁰およびR⁷¹はそれぞれ前記R⁶⁵およびR⁶⁶と同義である）

を表す] などがあげられる。

ここで示した低級アルキル、低級アルコキシ、低級アルキルチオ、低級アルキルアミノ、ジ低級アルキルアミノ、トリ低級アルキルシリル、低級アルカノイル、低級アルカノイルオキシ、低級アルカノイルアミノおよび低級アルキルスルホニルの低級アルキル部分、低級アルケニル、低級アルキニル、シクロアルキルならびにハロゲン、それぞれ前記低級アルキル（i）、低級アルケニル（ii）、低級アルキ

ニル (i i i)、シクロアルキル (i v) およびハロゲン (i x) と同義であり、ジ低級アルキルアミノにおける2つの低級アルキル部分およびトリ低級アルキルシリルにおける3つの低級アルキル部分は、それぞれ同一でも異なってもよい。また、ここで示したアリールおよびアロイルのアリール部分、複素環基、隣接する窒素原子と一緒に形成される複素環基ならびにアラルキルは、それぞれ前記アリール (v)、複素環基 (v i)、隣接する窒素原子と一緒に形成される複素環基 (v i i) およびアラルキル (x i) と同義である。

(x i i i) 置換複素環基および隣接する窒素原子と一緒に形成される置換複素環基における置換基としては、前記置換アリールにおける置換基 (x i i) の定義であげた基に加え、オキソなどがあげられる。

化合物 (I) の薬理的に許容される塩は、例えば薬理的に許容される酸付加塩、金属塩、アンモニウム塩、有機アミン付加塩、アミノ酸付加塩などを包含する。化合物 (I) の薬理的に許容される酸付加塩としては、例えば塩酸塩、硫酸塩、リン酸塩などの無機酸塩、酢酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、クエン酸塩などの有機酸塩などがあげられ、薬理的に許容される金属塩としては、例えばナトリウム塩、カリウム塩などのアルカリ金属塩、マグネシウム塩、カルシウム塩などのアルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、亜鉛塩などがあげられ、薬理的に許容されるアンモニウム塩としては、例えばアンモニウム、テトラメチルアンモニウムなどの塩があげられ、薬理的に許容される有機アミン付加塩としては、例えばモルホリン、ピペリジンなどの付加塩があげられ、薬理的に許容されるアミノ酸付加塩としては、例えばリジン、グリシン、フェニルアラニン、アスパラギン酸、グルタミン酸などの付加塩があげられる。

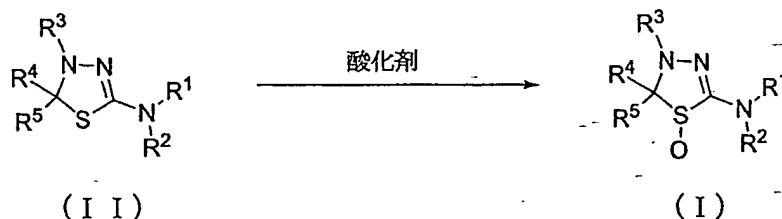
次に化合物 (I) の製造法について説明する。

なお、以下に示す製造法において、定義した基が製造方法の条件下で変化するかまたは方法を実施するのに不適切な場合、有機合成化学で常用される保護基の導入および除去方法 [例えば、プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシス (Protective Groups in Organic

Synthesis)、グリーン (T. W. Greenes) 著、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ・インコーポレイテッド (John Wiley & Sons Inc.) (1981年)] などを用いることにより、目的化合物を製造することができる。また、必要に応じて置換基導入などの反応工程の順序を変えることもできる。

化合物 (I) は、以下の製造法に従い製造することができる。

製造法 1



(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 および R^5 はそれぞれ前記と同義である)

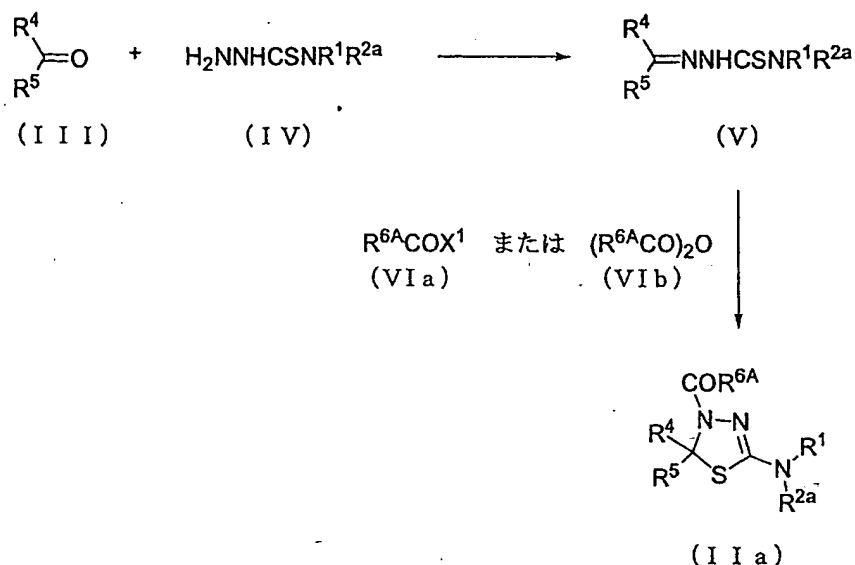
化合物 (I) は、化合物 (II) を、例えばジクロロメタン、水などの反応に不活性な溶媒中、例えばm-クロロ過安息香酸、過酸化水素などの適当な酸化剤で $-78^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ の間の温度で、5分間～48時間処理することにより得ることができる。適当な酸化剤は、化合物 (II) に対して、好ましくは1～100当量、より好ましくは1～4当量用いられる。

化合物 (II) は以下に示す製造法2～12に従って製造することができる。

製造法 2

化合物 (II) のうち、 R^2 が水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基であるか、または R^1 と R^2 が隣接する窒素原子と一緒になって置換もしくは非置換の複素環基を形成し、 R^3 が $-\text{COR}^6$ である化合物 (IIa) は、公知の方法で[例えばジャーナル・オブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー (J. Heterocyclic Chem.)、21巻、599ページ (1984年) など] またはそれらに準じて、化合物 (III) と化合物 (IV)

から、化合物 (V) を経て製造することができる。

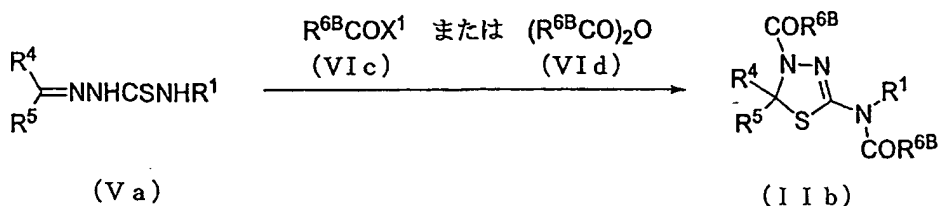


(式中、 R^1 、 R^4 、 R^5 および R^{6A} はそれぞれ前記と同義であり、 X^1 は塩素、臭素またはヨウ素の各原子を表し、 R^{2a} は前記の R^2 の定義のうち水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表すか、または R^1 と R^{2a} が隣接する窒素原子と一緒に置換もしくは非置換の複素環基を形成する)

製造法 3

化合物 (I I) のうち、 R^2 および R^3 が同一で、 $-\text{COR}^{6B}$ (式中、 R^{6B} は前記の R^6 と同義である) である化合物 (I I b) は、製造法 1 で得られる化合物 (V) のうち R^{2a} が水素原子である化合物 (V a) と化合物 (V I c) または化合物

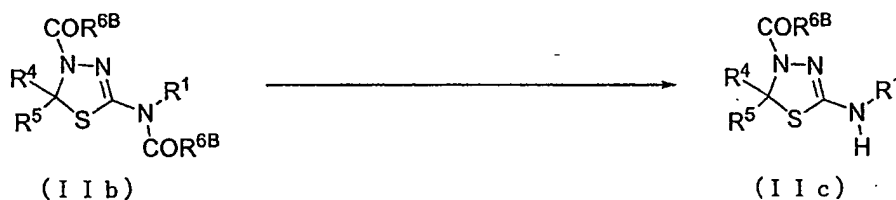
(V I d) から、公知の方法で [例えばジャーナル・オブ・バングラディシュ・ケミカル・ソサエティ (J. Bangladesh Chem. Soc.), 5 巻、127 ページ (1992 年)、ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (J. Org. Chem.), 45 巻、1473 ページ (1980 年)、東独特許 243930 など] またはそれらに準じて製造することができる。



(式中、 R^1 、 R^4 、 R^5 、 $\text{R}^{6\text{B}}$ および X^1 はそれぞれ前記と同義である)

製造法 4

化合物 (I I) のうち、 R^2 が水素原子であり、 R^3 が $-\text{COR}^{6\text{B}}$ (式中、 $\text{R}^{6\text{B}}$ は前記と同義である) である化合物 (I I c) は、製造法 3 で得られる化合物 (I I b) から、次の工程によっても製造することができる。



(式中、 R^1 、 R^4 、 R^5 および $\text{R}^{6\text{B}}$ はそれぞれ前記と同義である)

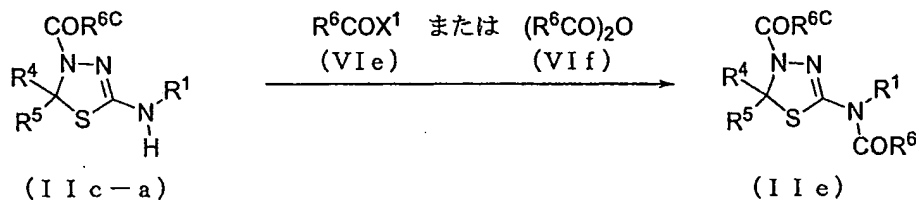
化合物 (I I c) は、化合物 (I I b) を、例えば水、エタノール、アセトニトリル、N, N-ジメチルホルムアミド、クロロホルムなどの適当な溶媒中、例えば水素化ナトリウム、水酸化ナトリウム、ヒドラジン-水和物などの適当な塩基の存在下、 -10°C ～用いる溶媒の沸点の間の温度で、5分間～24時間処理することにより得ることができる。溶媒は、単独でまたは混合して用いることができ、塩基は化合物 (I I b) に対し、好ましくは1～200当量、より好ましくは1～10当量用いられる。

さらに化合物 (I I c) は、以下の方法によっても製造することができる。

化合物 (I I c) は、化合物 (I I b) を、例えばメタノール、tert-ブタノールなどの溶媒中、還元剤、例えば水素化ホウ素ナトリウムなどの存在下、必要に応じて塩化セリウム七水和物などの存在下、 -10°C ～ 100°C の間の温度で、5分間～24時間処理することにより得ることができる。還元剤は化合物 (I I b) に対し、好ましくは1～200当量用いられる。

製造法 5

化合物 (I I) のうち、 R^2 が $-\text{COR}^6$ であり、 R^3 が $-\text{COR}^{6c}$ (式中、 R^{6c} は前記の R^6 と同義である) である化合物 (I I e) は、製造法 2 または製造法 4 で得られる化合物 (I I c-a) から、次の工程によっても製造することができる。

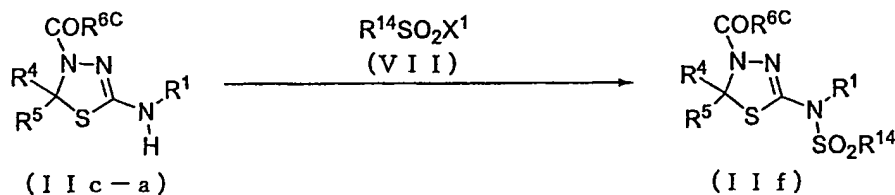


(式中、 R^1 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^{6c} および X^1 はそれぞれ前記と同義である)

化合物 (I I e) は、化合物 (I I c-a) を、無溶媒またはアセトン、酢酸エチル、アセトニトリル、N, N-ジメチルホルムアミド、ジクロロメタンなどの反応に不活性な溶媒中、適当な塩基、例えばピリジン、4-(ジメチルアミノ)ピリジン (DMAP)、水素化ナトリウムなどの存在下、化合物 (V I e) または化合物 (V I f) と、 $-10^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$ の間の温度で、5 分間～24 時間反応させることにより得ることができる。化合物 (I I c-a) に対し、塩基および化合物 (V I e) または化合物 (V I f) は、それぞれ好ましくは 1～20 当量、より好ましくはそれぞれ 1～3 当量用いられる。

製造法 6

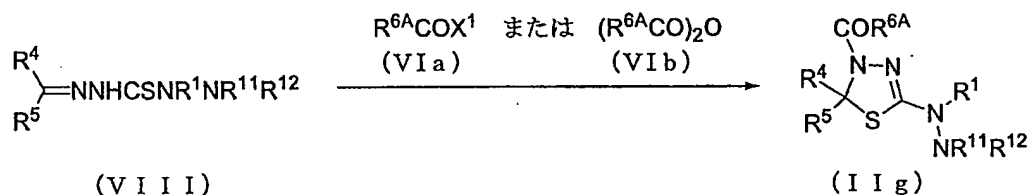
化合物 (I I) のうち、 R^2 が $-\text{SO}_2\text{R}^{14}$ であり、 R^3 が $-\text{COR}^{6c}$ である化合物 (I I f) は、製造法 2 または製造法 4 で得られる化合物 (I I c-a) から、例えば新実験化学講座、14 巻、1803 ページ (丸善株式会社、1978 年) などに記載の方法でまたはそれらに準じて製造することができる。



(式中、 R^1 、 R^4 、 R^5 、 R^{6c} 、 R^{14} および X^1 はそれぞれ前記と同義である)

製造法 7

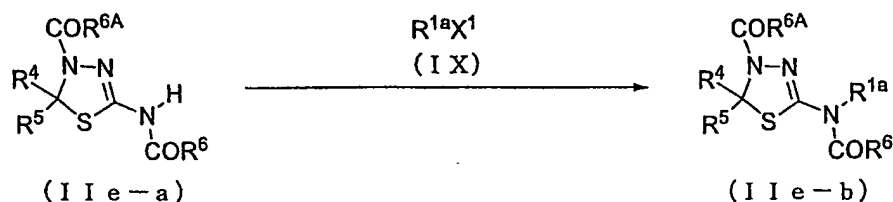
化合物 (I I) のうち、 R^2 が $-NR^{11}R^{12}$ であり、 R^3 が $-COR^{6A}$ である化合物 (I I g) は、インディアン・ジャーナル・オブ・ケミストリー (Indian J. Chem.)、セクション B、31 B (8) 巻、547 ページ (1992 年) に記載の方法でまたはそれに準じて得られる化合物 (V I I I) から、例えばインディアン・ジャーナル・オブ・ケミストリー (Indian J. Chem.)、セクション B、31 B (8) 巻、547 ページ (1992 年)、ホスフォラス・サルファー・アンド・シリコン・アンド・ザ・リレイテッド・エレメンツ (Phosphorus Sulfur & Silicon & Related Elements)、122 巻、307 ページ (1997 年) などに記載の方法でまたはそれらに準じて製造することができる。



(式中、 R^1 、 R^4 、 R^5 、 R^{6A} 、 R^{11} および R^{12} はそれぞれ前記と同義である)

製造法 8

製造法5で得られる化合物(IIe)のうち、R¹が置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基である化合物(IIe-b)は、製造法5で得られる化合物(IIe)のうちR¹が水素原子である化合物(IIe-a)から、次の工程により製造することもできる。



(式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^{6A} および X^1 はそれぞれ前記と同義であり、 R^{1a} は前記の R^1 の定義のうち置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表す)

化合物 (I I e-b) は、化合物 (I I e-a) を、例えばN、N-ジメチルホルムアミドなどの反応に不活性な溶媒中、適当な塩基、例えば水素化ナトリウムなどの存在下、化合物 (I X) と -10°C ～用いる溶媒の沸点の間の温度で、5分間～24時間反応させることにより得ることができる。塩基および化合物 (I X) は、化合物 (I I e-a) に対して、それぞれ好ましくは1～100当量および1～100当量、より好ましくはそれぞれ2～5当量および2～3当量用いられる。

製造法9

化合物 (I I) のうち、 R^3 が水素原子である化合物 (I I h) は、例えばホスフォラス・サルファー・アンド・シリコン・アンド・ザ・リレイテッド・エレメンツ (Phosphorus Sulfur & Silicon & Related Elements)、122巻、307ページ (1997年)、ヒミカ・ベリヒテ (Chem. Ber.)、123巻、691ページ (1990年) などに記載の方法でまたはそれらに準じて製造することができる。

製造法10

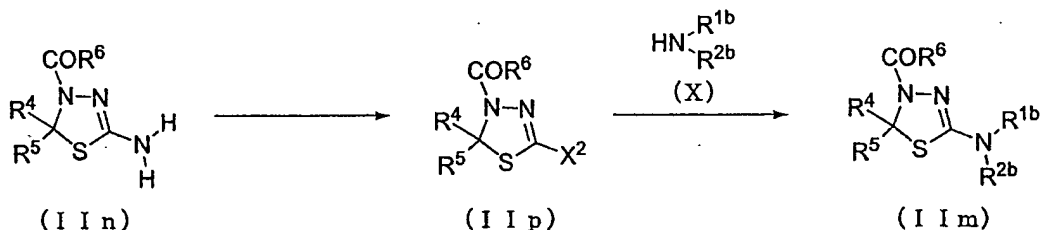
化合物 (I I) のうち、 R^2 および/または R^3 がそれぞれ $-\text{C}(=\text{S})\text{R}^6$ および/または $-\text{C}(=\text{S})\text{R}^{6A}$ である化合物 (I I j) は、上記製造法2～9で得られる化合物 (I I a)～化合物 (I I h) のうち、それぞれ対応する R^2 および/または R^3 がそれぞれ $-\text{COR}^6$ および/または $-\text{COR}^{6A}$ である化合物 (I I

k) を硫化することにより製造することができる。

例えば、化合物 (I I j) は、化合物 (I I k) を、トルエン、ピリジン、テトラヒドロフランなどの溶媒中、適当な硫化剤、例えば 2, 4-ビス (4-メトキシフェニル) -1, 3-ジチア-2, 4-ジホスホエタン-2, 4-ジスルフィド (ローソンス試薬; Lawesson's reagent)、五硫化リンなどで、 -10°C ~ 用いる溶媒の沸点の間の温度で、5 分間 ~ 24 時間処理することにより得ることができる。硫化剤は、化合物 (I I k) に対して、好ましくは 1 ~ 50 当量、より好ましくは 2 ~ 10 当量用いられる。

製造法 11

化合物 (I I) のうち、 R^3 が $-\text{COR}^6$ であり、 R^1 と R^2 が隣接する窒素原子と一緒に置換もしくは非置換の複素環基を形成する化合物 (I I m) は、製造法 2 または製造法 4 で得られる化合物 (I I n) から、次の工程によっても製造することができる。



(式中、 R^4 、 R^5 および R^6 はそれぞれ前記と同義であり、 X^2 は塩素、臭素またヨウ素の各原子を表し、 R^{1b} および R^{2b} は隣接する窒素原子と一緒に置換もしくは非置換の複素環基を表し、該隣接する窒素原子と一緒に置換もしくは非置換の複素環基は前記の隣接する窒素原子と一緒に置換もしくは非置換の複素環基を形成する複素環基)

(v i i) と同義であり、隣接する窒素原子と一緒に置換もしくは非置換の複素環基を形成する複素環基における置換基は前記の複素環基における置換基 (x i i i) と同義である)

化合物 (I I m) は、化合物 (I I p) を、無溶媒もしくはジクロロメタン、N, N-ジメチルホルムアミドなどの反応に不活性な溶媒中、化合物 (X) と -10°C ~ 200°C の間の温度で、5 分間 ~ 24 時間反応させることにより得ることができる。

きる。化合物 (X) は、化合物 (I I p) に対して、好ましくは 1 ~ 200 当量、より好ましくは 2 ~ 50 当量用いられる。

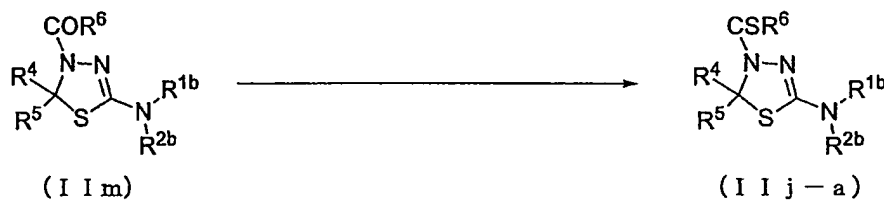
なお、中間体である化合物 (I I p) は、化合物 (I I n) から、例えばケミカル・コミュニケーション (Chem. Commun.)、8 巻、873 ページ (1998 年) などに記載の方法でまたはそれらに準じて得ることができる。

また、別法として、化合物 (I I m) は、製造法 5 で得られる化合物 (I I e) のうち、 R^1 が水素原子であり、 R^6 がカルボキシル基で置換されたアルキル基である化合物 (I I e-c) から、例えばシンセシス・スツツガルト (Synthesis-Stuttgart)、5 巻、420 ページ (1991 年) などに記載の方法でまたはそれらに準じて製造することもできる。

さらに化合物 (I I m) は、化合物 (I I e) のうち、 R^1 が水素原子であり、 R^6 がハロゲンで置換されたアルキル基である化合物 (I I e-d) から、例えば新実験化学講座、14 巻、1174 ページ (丸善株式会社、1978 年) などに記載の方法でまたはそれらに準じて製造することもできる。

製造法 12

化合物 (I I) のうち、 R^3 が $-C(=S)R^6$ であり、 R^1 と R^2 が隣接する窒素原子と一緒に置換もしくは非置換の複素環基を形成する化合物 (I I j-a) は、化合物 (I I m) から上記製造法 10 と同様にして製造することができる。



(式中、 R^{1b} 、 R^{2b} 、 R^4 、 R^5 および R^6 はそれぞれ前記と同義である)

化合物 (I) における R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 または R^5 に含まれる官能基の変換は、上記工程以外にも公知の他の方法 [例えば、コンプリヘンシブ・オーガニック・トランスフォーメーションズ (Comprehensive Organic Transformations)、R. C. ラロック (Larock) 著

(1989年)などに記載の方法] またはそれらに準じて行うこともできる。

また、上記の方法を適宜組み合わせることで、所望の位置に所望の官能基を有する化合物 (I) を得ることができる。

上記製造法における中間体および目的化合物は、有機合成化学で常用される精製法、例えば濾過、抽出、洗浄、乾燥、濃縮、再結晶、高速液体クロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、シリカゲルクロマトグラフィーなどの各種クロマトグラフィーなどに付して精製分離することができる。また、中間体においては、特に精製することなく次の反応に供することも可能である。

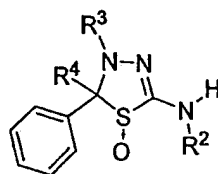
化合物 (I) の中には、位置異性体、幾何異性体、光学異性体、互変異性体などの立体異性体が存在するものもあるが、本発明は、これらを含め、すべての可能な異性体およびそれらの混合物を包含する。

化合物 (I) の塩を取得したいとき、化合物 (I) が塩の形で得られる場合には、そのまま精製すればよく、また、遊離の形で得られる場合には、化合物 (I) を適当な溶媒に溶解または懸濁させて、酸または塩基を加えることにより塩を形成させて分離すればよい。

また、化合物 (I) およびその薬理学的に許容される塩は、水または各種溶媒との付加物の形で存在することもあるが、これら付加物も本発明に包含される。

本発明によって得られる化合物 (I) の具体例を第1表に示す。ただし、本発明の化合物はこれらに限定されることはない。

第1表



(I)

実施例 番号	化合物 番号	R ²	R ³	R ⁴
1	1	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	CH ₂ NHSO ₂ CH ₃
2	2	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₂ NHSO ₂ CH ₃
3	3	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₃ N(CH ₂ CH ₃) ₂
4	4	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	CH ₂ NHSO ₂ (CH ₂) ₂ NHCH ₂ CH ₃
5	5	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₃ NH ₂
6	6	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₂ NHCO(CH ₂) ₃ N(CH ₃) ₂

次に、代表的な化合物 (I) の薬理活性について試験例で説明する。

試験例1：ヒト大腸癌細胞HCT 116に対する増殖阻害活性

HCT 116細胞(ATCC番号: CCL-247)を 1×10^3 個/ウェルの割合で96ウェルマイクロタイタープレート(ヌンク社製、167008)に分注した。該プレートを5%炭酸ガスインキュベーター内で37℃、24時間培養した後、これに段階的に希釈した試験化合物を加えて合計100mL/ウェルとし、さらに5%炭酸ガスインキュベーター内で37℃、72時間培養した。この培養培地中に、XTT {3'-[1-(フェニルアミノカルボニル)-3,4-テトラゾ

リウム]ービス(4-メトキシ-6-ニトロ)ベンゼンスルホン酸ナトリウム水和物(Sodium 3'-[1-(phenylaminocarbonyl)-3,4-tetrazolium]ーbis(4-methoxy-6-nitro)ーbenzenesulfonic acid hydrate))
 標識混合液(ロシュ・ダイアグノスティックス社製、1465015)を50 μ L/ウェルずつ分注した後、5%炭酸ガスインキュベーター内で37 $^{\circ}$ C、1時間培養し、マイクロプレート分光光度計(バイオラッド社製、Model 550)を用い、490nmと655nmでの吸光度を測定した。細胞増殖抑制活性は50%増殖阻害濃度GI₅₀で示した。

GI₅₀の算出方法:各ウェルの490nmでの吸光度から655nmでの吸光度を減じた値(差吸光度)を算出した。試験化合物未処理の細胞で得られた差吸光度を100%とし、既知濃度の化合物で処理した細胞で得られた差吸光度と比較することにより、細胞の増殖を50%阻害する化合物の濃度を算出し、それをGI₅₀とした。

本試験で得られた本発明の代表的な化合物の結果を第2表に示す。

第2表

化合物番号	GI ₅₀ (μ mol/L)
1	0.13

試験例2: Eg5酵素に対する阻害試験(1)

組換え型全長ヒトEg5蛋白質の調製は文献[セル(Cell)、83巻、1159ページ(1995年)]を参考にして実施する。HisタグをN末端に融合した全長ヒトEg5を発現するバキュロウイルスをSpodoptera frugiperda(スポドプテラ フルギペルダ)(Sf)9昆虫細胞に感染させ、培養後、培養液を遠心して細胞沈殿物を回収する。細胞沈殿物をバッファーに懸濁し、遠心により上清を回収する。上清をニッケルアガロースカラムに通塔し、Hi

s タグをN末端に融合したEg5をアフィニティー精製して部分精製標品を取得する。

Eg5のATPase活性の測定は文献[エンボ・ジャーナル(The EMBO Journal)、13巻、751ページ(1994年)、プロシーディング・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカ(Proc. Natl. Acad. Sci. USA)、89巻、4884ページ(1992年)]を参考にして実施する。25 mmol/L ピペラジンN, N'-ビス(エタンスルホン酸)(PIPES)/KOH (pH 6.8)、1 mmol/L エチレングリコールビス(2-アミノエチルエーテル)四酢酸(EGTA)、2 mmol/L MgCl₂、1 mmol/L ジチオトレイトール(DTT)、100 µg/mL ウシ血清アルブミン(BSA)、5 µmol/L パクリタキセル(Paclitaxel)、25 µg/L チューブリン(Tubulin)(サイトスケルトン社、カタログ番号TL238)、および200 µmol/L MESG substrate(2-アミノ-6-メルカプト-7-メチルプリンリボサイド)(モレキュラープローブズ社、カタログ番号E-6646)、1 U/mL プリンヌクレオシドホスホリラーゼ(Purine nucleoside phosphorylase)(モレキュラープローブズ社、カタログ番号E-6646)にEg5部分精製標品を加えた反応溶液を調製する。段階的に希釈をした試験化合物を含む反応溶液を96-ウェルプレートに分注する。酵素反応は30℃で30分間実施する。ATPase活性の指標となる360 nmの吸光度をプレートリーダー(モレキュラーデバイス社、SpectraMax 340PC³⁸⁴)で測定する。Eg5存在下試験化合物非存在下での吸光度を100%、Eg5非存在下試験化合物非存在下での吸光度を0%として相対活性を計算し、IC₅₀値を算出する。

上記の試験により、化合物(I)のEg5酵素に対する阻害作用が確認できる。

試験例3 Eg5 酵素に対する阻害試験(2)

組換え型ヒト Eg5 モータードメイン蛋白質の調製は文献[バイオケミストリー

(Biochemistry)、35 巻、2365 ページ (1996 年)]を参考にして実施した。ヒト Eg5 モータードメインを発現するプラスミドを構築し、大腸菌 BL21 (DE3) へ形質転換した。形質転換体を 25°C で培養し、OD₆₀₀ が 0.74 になった時点で、終濃度 0.5 mmol/L になるようにイソプロピルー β -D-チオガラクトシドを添加した。さらに、4 時間培養後、培養液を遠心して菌体を回収した。菌体をバッファーに懸濁し、超音波破碎後、遠心により上清を回収した。上清を陽イオン交換カラムクロマトグラフィーにより精製し、部分精製標品を取得した。さらに、部分精製標品をゲルろ過カラムクロマトグラフィーにより精製し、最終精製標品を取得した。

Eg5 の ATPase 活性の測定は文献[エンボ・ジャーナル (EMBO Journal)、13 巻、751 ページ (1994 年)、プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカ (Proc. Natl. Acad. Sci. USA)、89 巻、4884 ページ (1992 年)]を参考にして実施した。次の 2 種類の溶液を用意した。25 mmol/L ピペラジン N, N' -ビス (エタンスルホン酸) (PIPES) /KOH (pH 6.8)、1 mmol/L エチレングリコールビス (2-アミノエチルエーテル) 四酢酸 (EGTA)、2 mmol/L MgCl₂、1 mmol/L ジチオトレイトール (DTT)、5 μ mol/L パクリタキセル (Paclitaxel)、167 μ g/mL ウシ血清アルブミン (BSA)、41.7 μ g/mL チューブリン (Tubulin) (サイトスケルトン社、カタログ番号 TL238)、333 μ mol/L MESG substrate (2-アミノ-6-メルカプト-7-メチルプリンリボサイド) (モレキュラープロブズ社、カタログ番号 E-6646)、1.67 U/mL プリンヌクレオシドホスホリラーゼ (Purine nucleoside phosphorylase) (モレキュラープロブズ社、カタログ番号 E-6646) および 1.33 μ g/mL ヒト Eg5 モータードメイン精製標品から構成される溶液 A を調製した。25 mmol/L ピペラジン N, N' -ビス (エタンスルホン酸) (PIPES) /KOH (pH 6.8)、1 mmol/L エチレングリコールビス (2-アミノエチルエーテル) 四酢酸 (EGTA)、2 mmol/L MgCl₂、1 mmol/L ジチオトレイトール (DTT)、5 μ mol/L パクリタキセル (Paclitaxel) および 2.5 mmol/L ATP から構成される溶液 B を調製した。溶液 A を 96-ウェルプレートに各ウェル 45 μ L ずつ分注した。溶液 B を用いて、試験化

化合物を段階的に希釈した。希釈された試験化合物溶液各 30 μ L を、先の 96-ウェルプレート内に分注された溶液 A と混合し、酵素反応を開始した。酵素反応は 30°C で 30 分間実施した。ATPase 活性の指標となる 360 nm での吸光度をプレートリーダー（モレキュラーデバイス社、SpectraMax 340PC³⁸⁴）で測定した。Eg5 存在下、試験化合物非存在下での吸光度を 100%、Eg5 非存在下、試験化合物非存在下の吸光度を 0% として相対活性を計算し、IC₅₀ 値を算出した。

化合物 1、3 および 6 は濃度依存的に Eg5 の ATPase 活性を阻害し、その IC₅₀ 値は 5 μ mol/L 以下であった。

化合物 (I) またはその薬理学的に許容される塩は、そのまま単独で投与することも可能であるが、通常各種の医薬製剤として提供するのが望ましい。また、それら医薬製剤は、動物または人に使用されるものである。

本発明に係わる医薬製剤は、活性成分として化合物 (I) またはその薬理学的に許容される塩を単独で、あるいは任意の他の治療のための有効成分との混合物として含有することができる。また、それら医薬製剤は、活性成分を薬理学的に許容される一種またはそれ以上の担体と一緒に混合し、製剤学の技術分野においてよく知られている任意の方法により製造される。

投与経路としては、治療に際し最も効果的なものを使用するのが望ましく、経口または、例えば静脈内などの非経口をあげることができる。

投与形態としては、例えば錠剤、注射剤などがあげられる。

経口投与に適当な、例えば錠剤などは、乳糖、マンニットなどの賦形剤、澱粉などの崩壊剤、ステアリン酸マグネシウムなどの滑沢剤、ヒドロキシプロピルセルロースなどの結合剤、脂肪酸エステルなどの界面活性剤、グリセリンなどの可塑剤などを用いて製造できる。

非経口投与に適当な製剤は、好ましくは受容者の血液と等張である活性化合物を含む滅菌水性剤からなる。例えば、注射剤の場合は、塩溶液、ブドウ糖溶液または塩水とブドウ糖溶液の混合物からなる担体などを用いて注射用の溶液を調製する。

また、これら非経口剤においても、経口剤で例示した賦形剤、崩壊剤、滑沢剤、

結合剤、界面活性剤、可塑剤および希釈剤、防腐剤、フレーバー類などから選択される1種もしくはそれ以上の補助成分を添加することもできる。

化合物(I)またはその薬理学的に許容される塩は、上記の目的で用いる場合、通常、全身的または局所的に、経口または非経口の形で投与される。投与量および投与回数は、投与形態、患者の年齢、体重、治療すべき症状の性質もしくは重篤度などにより異なるが、通常経口の場合、成人1人あたり、1回につき0.01～1000mg、好ましくは0.05～500mgの範囲で、1日1回ないし数回投与する。静脈内投与などの非経口投与の場合、通常成人一人当たり0.001～1000mg、好ましくは0.01～300mgを一日一回ないし数回投与するか、または1日1～24時間の範囲で静脈内に持続投与する。しかしながら、これら投与量および投与回数に関しては、前述の種々の条件により変動する。

発明を実施するための最良の形態

以下に、実施例、参考例および製剤例により、本発明を詳細に説明する。

実施例および参考例で用いられるプロトン核磁気共鳴スペクトル(¹H-NMR)は、270 MHzまたは300 MHzで測定されたものであり、化合物および測定条件によって交換性プロトンが明瞭には観測されないことがある。なお、シグナルの多重度の表記としては通常用いられるものを用いるが、brとは見かけ上幅広いシグナルであることを表す。

実施例1 (化合物 1)

参考例1で得られる化合物1a(300 mg, 0.66 mmol)をジクロロメタン(10 mL)に溶解し、0℃に冷却した。この溶液にm-クロロ過安息香酸(182 mg, 1.06 mmol)を加え、そのままの温度で5時間攪拌した。反応液に水(10 mL)を注ぎ、酢酸エチル(25 mL)で抽出した後、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(10 mL)、飽和塩化ナトリウム水溶液(10 mL)で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後、残渣を2-プロパノールおよび水(10:1)の混合溶媒(32 mL)から再結晶化し、得られた結晶を減圧加熱乾燥することで、標記化合物1(265 mg,

85%)を得た。

^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.30 (s, 9H), 1.44 (s, 9H), 2.93 (s, 3H), 4.42 (dd, $J = 3.3, 13.8$ Hz, 1H), 4.71 (dd, $J = 11.1, 13.8$ Hz, 1H), 5.88 (dd, $J = 3.3, 11.1$ Hz, 1H), 7.10–7.12 (m, 2H), 7.36–7.42 (m, 3H), 8.21 (br s)

AP-MS (m/z) : 493 ($\text{M}^+ + \text{Na}$)

実施例 2 (化合物 2)

参考例 2 で得られる化合物 2 a (80 mg, 0.17 mmol) および m -クロロ過安息香酸 (35 mg, 0.21 mmol) を用い、実施例 1 と同様にして標記化合物 2 (74 mg, 89%) を得た。

^1H NMR (270 MHz, CD_3OD) δ (ppm) : 1.25 (s, 9H), 1.46 (s, 9H), 2.93 (s, 3H), 2.99 (m, 1H), 3.12 (m, 1H), 3.23 (m, 1H), 3.53 (m, 1H), 7.13 (m, 2H), 7.30–7.43 (m, 3H) AP-MS (m/z) : 483 ($\text{M}^- - 1$)

実施例 3 (化合物 3)

参考例 6 で得られる化合物 6 a (102 mg, 0.190 mmol) および m -クロロ過安息香酸 (34.3 mg, 0.190 mmol) を用い、実施例 1 と同様にして標記化合物 3 (67.7 mg, 64%) を得た。

AP-MS (m/z) : 477 ($\text{M}^+ + 1$)

実施例 4 (化合物 4)

参考例 8 で得られる化合物 8 a (27.0 mg, 61.2 mmol) および m -クロロ過安息香酸 (10.6 mg, 61.2 mmol) を用い、実施例 1 と同様にして標記化合物 4 (20 mg, 85%) をジアステレオ混合物として得た。

^1H NMR (270 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.04–1.13 (m, 3H), 1.27 (s, 9H), 1.38 (s, 9H), 2.61–2.93 (m, 2H), 3.00–3.33 (m, 2H), 3.36–3.57 (m, 2H), 4.01 および 4.05 ($2 \times d$, $J = 13.0$ Hz, 1H), 4.58 および 4.60 ($2 \times d$, $J = 13.0$ Hz, 1H), 7.20–7.41 (m, 5H), 7.95–8.00 (br s, 1H)

AP-MS (m/z) : 528 ($\text{M}^+ + 1$)

実施例 5 (化合物 5)

参考例 1 2 で得られる化合物 1 2 a の塩酸塩 (74.8 mg, 0.170 mmol) および *m*-クロロ過安息香酸 (29.3 mg, 0.170 mmol) を用い、実施例 1 と同様にして標記化合物 5 (36.5 mg, 41%) をジアステレオ混合物として得た。

^1H NMR (270 MHz, CDCl_3) δ (ppm): 1.30 および 1.34 (2xs, 9H), 1.42 および 1.44 (2xs, 9H), 1.44–1.46 (m, 1H), 1.69–1.75 (m, 1H), 2.83–3.06 (m, 2H), 3.09–3.27 (m, 2H), 7.00–7.08 (m, 2H), 7.20–7.40 (m, 3H)

AP-MS (m/z): 421 ($M^+ + 1$)

実施例 6 (化合物 6)

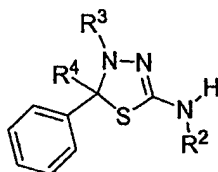
参考例 1 5 で得られる化合物 1 5 a を 4 mol/L 塩化水素-酢酸エチル溶液で処理することにより得られる化合物 1 5 a の塩酸塩 (30 mg, 0.056 mmol) と *m*-クロロ過安息香酸 (12 mg, 0.068 mmol) を用い、実施例 1 と同様にして標記化合物 6 (10 mg, 34%) を得た。

^1H NMR (270 MHz, CDCl_3) δ (ppm): 1.29 (s, 9H), 1.31 (s, 9H), 1.80 (m, 2H), 2.23 (t, $J = 7.2$ Hz, 2H), 2.26 (s, 6H), 2.35 (t, $J = 6.8$ Hz, 2H), 2.54 (m, 1H), 3.14–3.35 (m, 2H), 3.82 (m, 1H), 6.68 (br t, 1H), 7.19–7.40 (m, 5H), 8.08 (br, 1H)

AP-MS (m/z): 520 ($M^+ + 1$)

以下の参考例 1 ~ 1 5 で得られる化合物 1 a ~ 1 5 a の構造を第 3 表に示す。

第3表



参考例 番号	化合物 番号	R ²	R ³	R ⁴
1	1 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	CH ₂ NHSO ₂ CH ₃
2	2 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₂ NHSO ₂ CH ₃
3	3 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₂ COOCH ₃
4	4 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₂ CH ₂ OH
5	5 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₂ CHO
6	6 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₃ N(CH ₂ CH ₃) ₂
7	7 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	CH ₂ NHSO ₂ CH=CH ₂
8	8 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	CH ₂ NHSO ₂ (CH ₂) ₂ NHCH ₂ CH ₃
9	9 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₃ COOCH ₃
10	10 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₃ COOH
11	11 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₃ NHCOOC(CH ₃) ₃
12	12 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₂ CH ₂ NH ₂
13	13 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	(CH ₂) ₂ NHCOOC(CH ₃) ₃
14	14 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	CH ₂ CH ₂ NH ₂
15	15 a	COC(CH ₃) ₃	COC(CH ₃) ₃	CH ₂ CH ₂ NHCO(CH ₂) ₃ N(CH ₃) ₂

参考例 1. (化合物 1 a)

工程 1

2-アミノアセトフェノン塩酸塩(6.10 g, 35.5 mmol)をジクロロメタン(60 mL)に溶解し、トリエチルアミン(7.56 g, 74.9 mmol)を加えた。この溶液を0℃に冷却し、メタンスルホニルクロリド(2.84 mL, 36.5 mmol)を加え、同温度で5分間攪拌した後、室温で2時間攪拌した。反応液に水、1 mol/L塩酸を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。残渣をクロロホルム(5 mL)に懸濁させ、攪拌した後、結晶を濾取し、2-(メチルスルホニルアミノ)アセトフェノン(4.58 g, 57%)を得た。

工程 2

上記で得られた2-(メチルスルホニルアミノ)アセトフェノン(4.58 g, 20.2 mmol)とチオセミカルバジド(1.84 g, 20.2 mmol)をメタノール(30 mL)に溶解した。この溶液に塩酸(0.1 mL)を加え、室温で15時間激しく攪拌した。反応液に水(30 mL)を加え、析出した結晶を濾取した。濾取した結晶を水、ジイソプロピルエーテルで洗浄した後、乾燥して、2-(メチルスルホニルアミノ)アセトフェノン=チオセミカルバゾン(3.08 g, 51%)を得た。

工程 3

上記で得られた2-(メチルスルホニルアミノ)アセトフェノン=チオセミカルバゾン(1.31 g, 4.36 mmol)をジクロロメタン(5.0 mL)に溶解し、ピバロイルクロリド(2.10 g, 17.4 mmol)、ピリジン(1.38 g, 17.4 mmol)を加え、室温で5時間攪拌した。反応液に2 mol/L水酸化ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液、飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル/n-ヘキサン=1/2)にて精製し、標記化合物1 a (1.81 g, 91%)を得た。

^1H NMR (270 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.30 (s, 9H), 1.36 (s, 9H), 2.97 (s, 3H), 3.98 (dd, J = 5.3, 13.8 Hz, 1H), 4.64 (dd, J = 8.5, 13.8 Hz, 1H), 5.10 (br dd, J

= 5.3, 8.5 Hz, 1H), 7.25-7.39 (m, 5H), 7.93 (br s, 1H)

AP-MS (m/z) : 453 (M⁺-1)

参考例 2 (化合物 2 a)

工程 1

メタンスルホンアミド(0.476 g, 5.00 mmol)をN, N-ジメチルホルムアミド(10 mL)に溶解し、60%水素化ナトリウム(0.275 g, 5.00 mmol)を加え、水冷下で20分間攪拌した。反応液に3-クロロプロピオフェノン(843 mg, 5.00 mol)を加え、水冷下で1時間攪拌し、さらに室温で15時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=20/1)にて精製し、3-(メチルスルホニルアミノ)プロピオフェノン(240 mg, 21%)を得た。

工程 2

参考例 1 の工程 2 と同様にして、上記で得られた 3-(メチルスルホニルアミノ)プロピオフェノン(388 mg, 1.71 mmol)およびチオセミカルバジド(156 mg, 1.71 mmol)から、3-(メチルスルホニルアミノ)プロピオフェノン=チオセミカルバゾン(219 mg, 45%)を得た。

工程 3

参考例 1 の工程 3 と同様にして、上記で得られた 3-(メチルスルホニルアミノ)プロピオフェノン=チオセミカルバゾン(200 mg, 0.696 mmol)、ピパロイルクロリド(342 μ L, 2.78 mmol)およびピリジン(219 μ L, 2.78 mmol)から、標記化合物 2 a(218 mg, 86%)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : 1.30 (s, 9H), 1.34 (s, 9H), 2.56-2.65 (m, 1H), 2.94 (s, 3H), 3.21-3.44 (m, 2H), 3.58-3.70 (m, 1H), 4.45 (br s, 1H), 7.28-7.37 (m, 5H), 7.97 (br s, 1H)

AP-MS (m/z) : 467 (M⁺-1)

参考例 3 (化合物 3 a)

工程 1

チオセミカルバジド(3.86 g, 42.3 mmol)をメタノール(50 mL)に溶解した。この溶液に 3-カルボメトキシプロピオフェノン(8.13 g, 42.3 mmol)および濃塩酸(1.00 mL, 12.0 mmol)を加え、室温で 1 時間攪拌した。析出した固体を濾取し、得られた固体をメタノールで洗浄した後、乾燥して、3-カルボメトキシプロピオフェノン=チオセミカルバゾン(10.6 g, 94%)を得た。

工程 2

上記で得られた 3-カルボメトキシプロピオフェノン=チオセミカルバゾン(7.76 g, 29.2 mmol)をジクロロメタン(40 mL)に溶解した。この溶液にピリジン(11.3 mL, 140 mmol)およびピパロイルクロリド(14.4 mL, 117 mmol)を加え、室温で 1 2 時間攪拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、室温でさらに 1 時間攪拌した後、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣に対しジイソプロピルエーテル(50 mL)を加え、懸濁液を 1 時間攪拌し濾過した。濾取した結晶をジイソプロピルエーテルで洗浄した後、乾燥して、標記化合物 3 a (9.70 g, 77%)を得た。

^1H NMR (270 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.29 (s, 9H), 1.32 (s, 9H), 2.37 (m, 1H), 2.67 (m, 1H), 2.79 (m, 1H), 3.42 (m, 1H), 3.70 (s, 3H), 7.22-7.40 (m, 5H), 7.89 (br s, 1H)

参考例 4 (化合物 4 a)

参考例 3 で得られた化合物 3 a (1.50 g, 3.46 mmol)をテトラヒドロフラン(10 mL)に溶解した。この溶液を 0 °C に冷却した後、ジイソブチルアルミニウムヒドライドの

0.93 mol/Lヘキサン溶液(12.5 mL, 11.6 mmol)を加え、2.5 時間攪拌した。反応液に無水硫酸ナトリウムおよび飽和硫酸ナトリウム水溶液を加え、さらに 1 時間攪拌した後、濾過した。濾液に水を加え、酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧

留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=9/1)にて精製し、標記化合物 4 a (1.49 g, 100%)を得た。

AP-MS (m/z) : 404 (M⁻-1)

参考例 5 (化合物 5 a)

参考例 4 で得られた化合物 4 a (1.00 g, 2.47 mmol) をジクロロメタン (50 mL) に溶解した。この溶液に二クロム酸ピリジニウム (2.94 g, 7.81 mmol) を加え、室温で 60 時間攪拌した。反応液を濾過した後、得られた濾液を減圧濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=4/1)にて精製し、標記化合物 5 a (517 mg, 52%)を得た。

参考例 6 (化合物 6 a)

上記で得られた化合物 5 a (66.5 mg, 0.165 mmol) を 1,2-ジクロロエタン (5 mL) に溶解した。この溶液に酢酸 (0.0587 mL, 1.03 mmol)、ジエチルアミン (0.0886 mL, 0.855 mmol) およびトリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム (175 mg, 0.824 mmol) を順次加え、室温で 12 時間攪拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (30 mL) を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣を分取薄層クロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール/濃アンモニア水=100/10/1)にて精製し、標記化合物 6 a (47.4 mg, 62%)を得た。

AP-MS (m/z) : 461 (M⁺+1)

参考例 7 (化合物 7 a)

工程 1

2-アミノアセトフェノン塩酸塩 (1.00 g, 5.85 mmol) をジクロロメタン (50 mL) に溶解し、トリエチルアミン (2.50 mL, 17.9 mmol) を加え、室温で 10 分間攪拌した。反応液を 0℃ に冷却した後、クロロエタンスルホンクロリド (0.92 mL, 8.80 mmol) を加え、同温度で 15 分間攪拌した。反応液に 2 mol/L 塩酸を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣に酢酸エチルと n-ヘキサンの

混合溶媒を加えて結晶化し、2-(ビニルスルホニルアミノ)アセトフェノン(0.42 g, 32%)を得た。

工程 2

上記で得られた2-(ビニルスルホニルアミノ)アセトフェノン(0.32 g, 1.42 mmol)とチオセミカルバジド塩酸塩(0.27 g, 2.13 mmol)をメタノール(20 mL)に溶解した。この溶液に濃塩酸(2滴)を加え、室温で3時間攪拌した。反応液を濃縮し、残渣に酢酸エチル、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて分液した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル/*n*-ヘキサン=1/1)にて精製し、2-(ビニルスルホニルアミノ)アセトフェノン=チオセミカルバゾン(0.25 g, 58%)を得た。

工程 3

上記で得られた2-(ビニルスルホニルアミノ)アセトフェノン=チオセミカルバゾン(0.25 g, 0.83 mmol)をアセトン(10 mL)に溶解し、ピリジン(0.34 mL, 4.17 mmol)、ピバロイルクロリド(0.31 mL, 2.50 mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応液に無水酢酸(0.16 mL, 1.66 mmol)を加え、さらに室温で3日間攪拌した。反応液を濃縮し、残渣に酢酸エチルと2 mol/L塩酸を加えて分液した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル/*n*-ヘキサン=1/1)で精製し、標記化合物7a(0.10 g, 26%)を得た。

^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.29 (s, 9H), 1.33 (s, 9H), 3.85 (dd, $J = 13.5$, 4.8 Hz, 1H), 4.49 (dd, $J = 13.5$, 8.1 Hz, 1H), 5.29 (br s, 1H), 5.93 (br d, $J = 9.9$ Hz, 1H), 6.27 (br d, $J = 16.5$ Hz, 1H), 6.53 (br dd, $J = 16.4$, 9.6 Hz, 1H), 7.27-7.34 (m, 5H), 8.06 (br s, 1H)

AP-MS (m/z) : 466 (M^+)

参考例 8 (化合物 8a)

参考例 7 で得られた化合物 7a (0.05 g, 0.11 mmol) をアセトニトリル (3 mL) に

溶解し、70%エチルアミン水溶液(0.10 mL)を加え、80℃で2時間攪拌した。
反応液を濃縮した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム
/メタノール=10/1)で精製し、標記化合物8a(0.01 g, 26%)を得た。

^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.18 (m, 3H), 1.28 (s, 9H), 1.34 (s, 9H), 2.63
(quin, $J = 7.0$ Hz, 2H), 2.73 (br q, $J = 6.3$ Hz, 1H), 2.84 (br q, $J = 6.2$ Hz,
1H), 3.18 (br t, $J = 6.6$ Hz, 2H), 4.02 (d, $J = 13.2$ Hz, 1H), 4.58 (d, $J = 13.2$
Hz, 1H), 5.85 (br s, 1H), 7.27-7.35 (m, 5H), 8.02 (br s, 1H)

AP-MS (m/z) : 512 ($M^+ + 1$)

参考例9 (化合物 9a)

工程1

参考例1の工程2と同様にして、4-カルボメトキシブチロフェノン(0.588 g,
2.85 mmol)およびチオセミカルバジド(0.260 g, 2.85 mmol)から、4-カルボメト
キシブチロフェノン=チオセミカルバゾン(0.700 g, 88%)を得た。

工程2

参考例1の工程3と同様にして、上記で得られた4-カルボメトキシブチロフェ
ノン=チオセミカルバゾン、ピバロイルクロリド(0.549 mL, 4.45 mmol)およびピ
リジン(0.431 mL, 5.34 mmol)から、標記化合物9a(318 mg, 64%)を得た。

^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.29 (s, 9H), 1.32 (s, 9H), 1.51-1.60 (m, 1H),
2.10-2.30 (m, 2H), 2.44 (m, 2H), 3.03-3.17 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 7.20-7.36
(m, 5H), 7.95 (br s, 1H)

参考例10 (化合物 10a)

水酸化ナトリウム(2.68 g, 66.9 mmol)を水(2 mL)に溶解し、次いで1, 4-ジ
オキサン(4 mL)を加えて攪拌し、さらに参考例9で得られた化合物9a(9.65 g,
22.3 mmol)を加えた。5時間室温で反応した後、1 mol/L塩酸(20 mL)および
水(30 mL)を加え、析出した白色結晶を濾取した。得られた白色結晶を水さらにジ
イソプロピルエーテルで洗浄した後、減圧乾燥し、標記化合物10a(9.18 g, 95%)
を得た。

^1H NMR (270 MHz, CDCl_3) δ (ppm) 1.29 (s, 9H), 1.32 (s, 9H), 1.65–1.75 (m, 1H), 2.10–2.35 (m, 2H), 2.50 (m, 2H), 3.10–3.20 (m, 1H), 7.23–7.35 (m, 6H), 7.92 (br s, 1H)

参考例 11 (化合物 11a)

参考例 10 で得られた化合物 10a (4.44 g, 10.2 mmol) を *tert*-ブタノール (100 mL) に溶解し、80℃ に加熱した。この溶液にトリエチルアミン (1.4 mL, 10.2 mmol)、アジ化ジフェニルホスホリル (2.2 mL, 10.2 mmol) を加え、同温度で 9 時間攪拌した。減圧下濃縮し、水 (100 mL) を加え、酢酸エチル (300 mL) で抽出した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液 (50 mL) で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル = 3/1) にて精製し、標記化合物 11a (1.91 g, 3.78 mmol) を得た。

^1H NMR (270 MHz, CDCl_3) δ (ppm): 1.29 (s, 9H), 1.31 (s, 9H), 1.45 (s, 9H), 1.47–1.54 (m, 1H), 1.91–2.04 (m, 1H), 2.17–2.31 (m, 1H), 3.07–3.34 (m, 3H), 4.57–4.69 (m, 1H), 7.19–7.38 (m, 5H), 7.89 (s, 1H)

AP-MS (m/z): 505 ($M^+ + 1$)

参考例 12 (化合物 12a)

参考例 11 で得られた化合物 11a (1.91 g, 3.78 mmol) を 4 mol/L 塩化水素–メタノール溶液 (50 mL) に溶解し、室温で 30 分間静置した。溶媒を減圧留去し、標記化合物 12a (1.43 g, 3.24 mmol) を塩酸塩として得た。

^1H NMR (270 MHz, CDCl_3) δ (ppm): 1.27 (s, 9H), 1.31 (s, 9H), 1.68–1.86 (m, 1H), 1.05–2.22 (m, 1H), 2.41–2.55 (m, 1H), 2.98–3.11 (m, 2H), 3.21–3.36 (m, 1H), 7.17–7.35 (m, 3H), 7.39–7.46 (m, 2H), 8.02 (s, 1H), 8.33–8.50 (m, 3H)

AP-MS (m/z): 405 ($M^+ + 1$)

参考例 13 (化合物 13a)

工程 1

N-*tert*-ブトキシカルボニル- β -アラニン (14.82 g, 78.32 mmol)、フ

エニルボロン酸(11.46 g, 94.00 mmol)、酢酸パラジウム (I I) (1.05 g, 4.68 mmol) およびトリフェニルホスフィン(2.88 g, 11.0 mmol)をテトラヒドロフラン(300 mL)に溶解し、水(3.52 mL, 196 mmol)およびトリメチル酢酸無水物(23.8 mL, 117 mmol)を加え、60℃で16時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=9/1)にて精製し、3-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)プロピオフェノン(9.59 g, 49%)を得た。

工程 2

上記で得られた3-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)プロピオフェノン(9.59 g, 38.5 mmol)をメタノール(100 mL)および水(25 mL)の混合溶媒に溶解し、チオセミカルバジド塩酸塩(7.36 g, 57.7 mmol)を加え、40℃で3時間攪拌した。さらに、チオセミカルバジド塩酸塩(3.51 g, 27.5 mmol)を加え、室温で4時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。残渣をジクロロメタン(200 mL)に溶解し、0℃でピリジン(10.2 mL, 126 mmol)およびピバロイルクロリド(12.9 mL, 105 mmol)を加え、室温で19時間攪拌した。さらに、0℃でピリジン(10.2 mL, 126 mmol)およびピバロイルクロリド(12.9 mL, 105 mmol)を加え、室温で23時間攪拌した後、水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を1 mol/L塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和塩化ナトリウム水溶液で順次洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣をジイソプロピルエーテルでトリチュレーションすることにより、標記化合物13a(9.28 g, 90%)を得た。

AP-MS (m/z) : 491 (M⁺+1)

参考例 14 (化合物 14a)

参考例13で得られた化合物13a(6.00 g, 12.2 mmol)をジクロロメタン(30 mL)に溶解し、この溶液にトリフルオロ酢酸(60 mL)を加え、室温で20分間攪拌した。反応液を減圧下濃縮した後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した後、無水硫酸ナト

リウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣をジイソプロピルエーテルでトリチュレーションすることにより、化合物 1 4 a (4.49 g, 94%)を得た。

^1H NMR (270 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.29 (s, 9H), 1.31 (s, 9H), 2.43 (m, 1H), 2.82 (m, 1H), 3.12-3.43 (m, 2H), 7.17-7.46 (m, 5H)

AP-MS (m/z) : 391 ($\text{M}+1$)⁺

参考例 1 5 (化合物 1 5 a)

N, N-ジメチル- γ -アミノ酪酸の塩酸塩(0.858 g, 5.12 mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール・1水和物(0.823 g, 5.37 mmol)および1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-3-エチルカルボジイミド(0.715 mL, 4.67 mmol)をN, N-ジメチルホルムアミド(40 mL)に溶解し、0℃で15分間攪拌した後、参考例 1 4 で得られた化合物 1 4 a (1.00 g, 2.56 mmol)を加え、室温で15.5時間攪拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。残渣を酢酸エチルから再結晶し、標記化合物 1 5 a (0.980 g, 98%)を得た。

AP-MS (m/z) : 504 ($\text{M}^+ + 1$)

製剤例 1 錠剤 (化合物 1)

常法により、次の組成からなる錠剤を調製する。化合物 1, 40 g、乳糖 286.8 g および馬鈴薯澱粉 60 g を混合し、これにヒドロキシプロピルセルロースの10%水溶液 120 g を加える。この混合物を常法により練合し、造粒して乾燥させた後、整粒し打錠用顆粒とする。これにステアリン酸マグネシウム 1.2 g を加えて混合し、径 8 mm の杵をもった打錠機 (菊水社製 RT-15 型) で打錠を行って、錠剤 (1 錠あたり活性成分 20 mg を含有する) を得る。

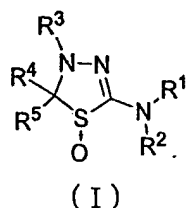
処方 化合物 1	2 0	m g
乳糖	1 4 3 . 4	m g
馬鈴薯澱粉	3 0	m g
ヒドロキシプロピルセルロース	6	m g
ステアリン酸マグネシウム	0 . 6	m g
	2 0 0	m g

産業上の利用可能性

本発明により、細胞増殖に関わる疾患の治療、例えば悪性腫瘍（乳癌、胃癌、卵巣癌、大腸癌、肺癌、脳腫瘍、喉頭癌、血液系の癌、膀胱癌および前立腺癌を含む尿生殖管の癌、腎癌、皮膚癌、肝癌、膵癌、子宮癌など）、再狭窄、心肥大、免疫疾患などの治療に有用なチアジアゾリンー１-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩が提供される。

請 求 の 範 囲

1. 一般式 (I)



<式中、 R^1 および R^4 は同一または異なって、水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表し、 R^2 は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、 $-C(=W)R^6$ [式中、 W は酸素原子または硫黄原子を表し、 R^6 は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、 $-NR^7R^8$ (式中、 R^7 および R^8 は同一または異なって、水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表すか、または R^7 と R^8 が隣接する窒素原子と一緒に置換もしくは非置換の複素環基を形成する)、 $-OR^9$ (式中、 R^9 は置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表す) または $-SR^{10}$ (式中、 R^{10} は前記の R^9 と同義である) を表す]、 $-NR^{11}R^{12}$ (式中、 R^{11} および R^{12} は同一または異なって、

水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基または $-CO R^{13}$ [式中、 R^{13} は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、 $-NR^{7A}R^{8A}$ (式中、 R^{7A} および R^{8A} は、それぞれ前記の R^7 および R^8 と同義である)、 $-OR^{9A}$ (式中、 R^{9A} は前記の R^9 と同義である) または $-SR^{10A}$ (式中、 R^{10A} は前記の R^9 と同義である) を表す] を表す] または $-SO_2 R^{14}$ (式中、 R^{14} は前記の R^9 と同義である) を表すか、または R^1 と R^2 が隣接する窒素原子と一緒に置換もしくは非置換の複素環基を形成し、 R^5 は置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基を表すか、または R^4 と R^5 が一緒になって $-(CR^{15A}R^{15B})_{m1}-Q-(CR^{15C}R^{15D})_{m2}-$ {式中、 Q は単結合、置換もしくは非置換のフェニレンまたはシクロアルキレンを表し、 $m1$ および $m2$ は同一または異なって0~4の整数を表すが、 $m1$ と $m2$ は同時に0とはならず、 R^{15A} 、 R^{15B} 、 R^{15C} および R^{15D} は同一または異なって、水素原子、ハロゲン、置換もしくは非置換の低級アルキル、 $-OR^{16}$ [式中、 R^{16} は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、 $-CONR^{7B}R^{8B}$ (式中、 R^{7B} および R^{8B} は、それぞれ前記の R^7 および R^8 と同義である)、 $-SO_2NR^{7C}R^{8C}$ (式中、 R^{7C} および R^{8C} はそれぞれ前記の R^7 および R^8 と同義である) または $-COR^{17}$ (式中、 R^{17} は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール

または置換もしくは非置換の複素環基を表す)を表す]、 $-NR^{18}R^{19}$ [式中、 R^{18} および R^{19} は同一または異なって、水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、 $-COR^{20}$ (式中、 R^{20} は水素原子、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の複素環基、置換もしくは非置換の低級アルコキシ、置換もしくは非置換のアリールオキシ、アミノ、置換もしくは非置換の低級アルキルアミノ、置換もしくは非置換のジ低級アルキルアミノまたは置換もしくは非置換のアリールアミノを表す) または $-SO_2R^{21}$ (式中、 R^{21} は前記の R^9 と同義である)を表す] または

$-CO_2R^{22}$ (式中、 R^{22} は前記の R^{17} と同義である)を表すか、または R^{15A} と R^{15B} もしくは R^{15C} と R^{15D} が一緒になって酸素原子を表し、 m_1 または m_2 が2以上の整数であるとき、それぞれの R^{15A} 、 R^{15B} 、 R^{15C} および R^{15D} は同一でも異なっているとしてもよく、隣接するふたつの炭素原子に結合する R^{15A} 、 R^{15B} 、 R^{15C} および R^{15D} はそれぞれ一緒になって結合を形成してもよい)を表し、 R^3 は水素原子または $-C(=W^A)R^{6A}$ (式中、 W^A および R^{6A} はそれぞれ前記の W および R^6 と同義である)を表す。ただし、 R^1 が水素、 R^2 および R^3 がアセチル、ならびに R^5 がフェニルであるとき、 R^4 は水素およびメチルではない>で表されるチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

2. R^4 が置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニルまたは置換もしくは非置換の低級アルキニルであり、 R^5 が置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換の複素環基または置換もしくは非置換のアリールであるか、または R^4 と R^5 が一緒になって

$-(CR^{15A}R^{15B})_{m_1}-Q-(CR^{15C}R^{15D})_{m_2}-$ (式中、 R^{15A} 、 R^{15B} 、 R^{15C} 、 R^{15D} 、 m_1 、 m_2 および Q はそれぞれ前記と同義である)を表す請求の

範囲第1項記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

3. R^5 が置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニルまたは置換もしくは非置換のシクロアルキルである請求の範囲第1項記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

4. R^5 が置換もしくは非置換のアリールまたは置換もしくは非置換の複素環基である請求の範囲第1または2項記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

5. R^5 が置換もしくは非置換のフェニルまたは置換もしくは非置換のチエニルである請求の範囲第1または2項記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

6. R^4 が置換もしくは非置換の低級アルキルである請求の範囲第1～5項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

7. R^4 が置換低級アルキルである請求の範囲第1～5項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

8. R^4 と R^5 が一緒になって

$-(CR^{15A}R^{15B})_{m1}-Q-(CR^{15C}R^{15D})_{m2}-$ (式中、 R^{15A} 、 R^{15B} 、 R^{15C} 、 R^{15D} 、 $m1$ 、 $m2$ および Q はそれぞれ前記と同義である) を表す請求の範囲第1項記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

9. R^4 と R^5 が一緒になって $-(CH_2)_{m1}-Q-(CH_2)_{m2}-$ (式中、 $m1$ 、 $m2$ および Q はそれぞれ前記と同義である) を表す請求の範囲第1項記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

10. Q が置換もしくは非置換のフェニレンである請求の範囲第8または9項記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

11. R^1 が水素原子または置換もしくは非置換の低級アルキルである請求の範囲第1～10項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
12. R^1 が水素原子である請求の範囲第1～10項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
13. R^2 が $-C(=W)R^6$ (式中、Wおよび R^6 は、それぞれ前記と同義である)である請求の範囲第1～12項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
14. R^6 が置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニルまたは置換もしくは非置換のシクロアルキルである請求の範囲第13項記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
15. R^6 が低級アルキルである請求の範囲第13項記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
16. Wが酸素原子である請求の範囲第13～15項のいずれに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
17. R^1 と R^2 が隣接する窒素原子と一緒になって置換もしくは非置換の複素環基を形成する請求の範囲第1～10項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
18. R^3 が $-C(=W^A)R^{6A}$ (式中、 W^A および R^{6A} は、それぞれ前記と同義である)である請求の範囲第1～17項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
19. R^{6A} が置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換もしくは非置換の低級アルキニルまたは置換もしくは非置換のシクロアルキルである請求の範囲第18項記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
20. R^{6A} が低級アルキルである請求の範囲第18項記載のチアジアゾリン-

1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

21. W^Aが酸素原子である請求の範囲第18～20項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

22. 請求の範囲第1～21項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有する医薬。

23. 請求の範囲第1～21項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有するM期キネシンイージーファイブ (E g 5) 阻害剤。

24. 請求の範囲第1～21項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有する抗腫瘍剤。

25. 請求の範囲第1～21項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩の有効量を投与することを特徴とするM期キネシンE g 5阻害方法。

26. 請求の範囲第1～21項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩の有効量を投与することを特徴とする悪性腫瘍の治療方法。

27. M期キネシンE g 5阻害剤の製造のための請求の範囲第1～21項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩の使用。

28. 抗腫瘍剤の製造のための請求の範囲第1～21項のいずれかに記載のチアジアゾリン-1-オキシド誘導体またはその薬理学的に許容される塩の使用。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008374.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C07D285/12, A61K31/433, A61P35/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C07D285/12, A61K31/433, A61P35/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

REGISTRY (STN), CA (STN), MEDLINE (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	Seiju KUBOTA et al., Stereoselective S-Oxidation of 5-substituted 4-acetyl- Δ^2 -1, 3, 4-thiadiazolines; X-ray crystal structure of 4-acetyl-2-acetylamino-5-methyl-5-phenyl- Δ^2 -1, 3, 4-thiadiazolines 1-oxide, J.Chem.Soc., Chem.Comm., No.16, pages 901 to 902, 1982, compound 2	1-2, 4-6, 11-16, 18-21
X	Seiju KUBOTA et al., Novel rearrangement 3-acyl-5-acylamino-2, 3-dihydro-1, 3, 4-thiadiazole 1-oxides into 1, 3, 4-oxadiazoles, Heterocycles, Vol.24, No.1, pages 21 to 24, 1986, compounds 3 to 4	1-2, 4-6, 11-16, 18-21

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
06 September, 2004 (06.09.04)

Date of mailing of the international search report
21 September, 2004 (21.09.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008374

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6235762 B1 (James Jan TAKASUGI), 22 May, 2001 (22.05.01), Column 20 (Family: none)	1-24, 27-28
A	JP 2000-159756 A (American Cyanamid Co.), 13 June, 2000 (13.06.00), Par. No. [0085] & EP 1004241 A1	1-24, 27-28
A	JP 7-25864 A (Bayer AG.), 27 January, 1995 (27.01.95), Claims 1 to 4 & EP 629401 A1	1-24, 27-28
A	JP 55-55175 A (Kowa Co., Ltd.), 22 April, 1980 (22.04.80), Claim 1; page 2, upper right column, lines 2 to 9 & US 4382142 A	1-24, 27-28
A	SCHENONE, S. et al., 3-Arylsulphonyl-5-arylamino- 1, 3, 4-thiadiazol-2(3H)ones as anti-inflammatory and analgesic agents., Bioorganic & Medicinal Chemistry, 9, 2149-2153, 2001	1-24, 27-28
A	BHALLA, M. et al., Bezopyran-2-one derivatives: antiinflammatory, analgesic and antiproteolytic agents., European Journal of Medicinal Chemistry, 29, 713-17, 1994	1-24, 27-28
A	JP 62-53976 A (Fisons Plc.), 09 March, 1987 (09.03.87), Claims 1, 7 & EP 217519 A1	1-24, 27-28
A	US 4338449 A (Eddie V.P. Tao et al.), 06 July, 1982 (06.07.82), Claim 1; column 1, lines 5 to 11 (Family: none)	1-24, 27-28
P, A	WO 03/051854 A1 (Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.), 26 June, 2003 (26.06.03), Claims 1 to 43 (Family: none)	1-24, 27-28

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008374

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☒ Claims Nos.: 25-26
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
These claims pertain to methods for treatment of the human body by therapy.
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C07D285/12, A61K31/433, A61P35/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C07D285/12, A61K31/433, A61P35/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用了電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)
REGISTRY (STN), CA (STN), MEDLINE (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	Seiju KUBOTA et al., Stereoselective S-Oxidation of 5-substituted 4-acetyl- Δ^2 -1,3,4-thiadiazolines: X-ray crystal structure of 4-acetyl-2-acetylamino-5-methyl-5-phenyl- Δ^2 -1,3,4-thiadiazoline 1-oxide, J. Chem. Soc., Chem. Commun., No.16, pp.901-902, 1982, compound 2	1-2, 4-6, 11-16, 18-21
X	Seiju KUBOTA et al., Novel rearrangement of 3-acyl-5-acylamino-2,3-dihydro-1,3,4-thiadiazole 1-oxides into 1,3,4-oxadiazoles, Heterocycles, Vol.24, No.1, pp.21-24, 1986, compound 3-4	1-2, 4-6, 11-16, 18-21

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

06.09.2004

国際調査報告の発送日

21.9.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

田名部 拓也

4 P

9738

電話番号 03-3581-1101 内線 3492

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	US 6 235 762 B1 (James Jan TAKASUGI) 2001. 05. 22, 第20欄 (ファミリーなし)	1-24, 2 7-28
A	JP 2000-159756 A (アメリカン・サイアナミド・カンパニー) 2000. 06. 13, 【0085】 & EP 10 04241 A1	1-24, 2 7-28
A	JP 7-25864 A (バイエル・アクチエンゲゼルシャフト) 1995. 01. 27, 請求項1-4 & EP 629401 A1	1-24, 2 7-28
A	JP 55-55175 A (興和株式会社) 1980. 04. 22, 請求項1, 第2頁右上欄第2-9行 & US 4382142 A	1-24, 2 7-28
A	SCHENONE, S. et al., 3-Arylsulphonyl-5-arylamino-1,3,4-thiadiazol-2(3H)ones as anti-inflammatory and analgesic agents., Bioorganic & Medicinal Chemistry, 9, 2149-2153, 2001.	1-24, 2 7-28
A	BHALLA, M. et al., Benzopyran-2-one derivatives: antiinflammatory, analgesic and antiproteolytic agents., European Journal of Medicinal Chemistry, 29, 713-17, 1994.	1-24, 2 7-28
A	JP 62-53976 A (ファイソonz・ピーエルシー) 1987. 03. 09, 請求項1、7 & EP 217519 A1	1-24, 2 7-28
A	US 4338449 A (Eddie V. P. Tao et al.) 1982. 07. 06, クレーム1、第1欄第5-11行 (ファミリーなし)	1-24, 2 7-28
PA	WO 03/051854 A1 (協和発酵工業株式会社) 2003. 06. 26, クレーム1-43 (ファミリーなし)	1-24, 2 7-28

第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☒ 請求の範囲 25-26 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
つまり、
人の身体の治療による処置方法である。
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるところの国際調査機関は認めた。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。